

Family list 6 family members for: W003103655 Derived from 6 applications.

- 1 THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER Publication info: AU2003242108 A1 2003-12-22
- 2 MEDICAMENT FOR TREATMENT OF CANCER Publication info: CA2488974 A1 2003-12-18
- 3 Therapeutic agent for cancer Publication info: CN1658856 A 2005-08-24
- 4 THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER
 Publication info: EP1535610 A1 2005-06-01
- 5 Medicament for treatment of cancer Publication info: US2006014811 A1 - 2006-01-19
- 6 THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER
 Publication info: W003103655 A1 2003-12-18

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年12月18日(18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/103655 A1

(51) 国際特許分類7: A61K 31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/255, 31/47, 31/505, 31/498, 31/5375, 31/616, A61P 35/00, 35/02, 35/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07121

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-168332 2002 年6 月10 日 (10.06.2002)

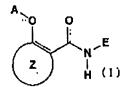
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東 京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都小金井市 緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井 昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都 文 京区 本郷5丁目24番5号 角川本郷ビル4F 株式 会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都中央区 京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル8階 Tokyo (JP).

/続葉有]

(54) Title: THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER

(54) 発明の名称: 癌治療剤



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for cancers, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the general formula (I): (I) (wherein A represents hydrogen, etc.; E represents 2,5-disubstituted or 3,5disubstituted phenyl, etc.; and ring Z represents, e.g., arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formulae -O-A and -CONH-E), a pharmacologically acceptable salt of the compound, hydrates of these, and solvates of these.

(57) 要約:

一般式 (I) (式中、 A は、水素原子等を表し、 E は、 2 , 5 -ジ置 換若しくは3,5-ジ置換フェニル基等を表し、環 Z は、式-O-A 及び 式-СОNH-Еで表される基の他にさらに置換基を有していてもよい アレーン等を表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその 塩、 並 び に そ れ ら の 水 和 物 及 び そ れ ら の 溶 媒 和 物 か ら な る 群 か ら 選 ば れる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医 薬。

WO 03/103655

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

PCT/JP03/07121

明細書

癌治療剤

技術分野

本発明は、無秩序に増殖する癌細胞の増殖を停止することができ、不死化した癌 細胞にアポトーシスを誘発して癌の予防及び/又は治療を可能にする医薬に関す る。

背景技術

Nーフェニルサリチルアミド誘導体は米国特許第4358443号明細書に植物成長阻害剤としての開示があり、医薬としては欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に抗炎症剤としての開示がある。また、国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレットにはNF- κ B阻害剤として開示されている。国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレット、スび国際公開第02/076918号パンフレットには、Nーフェニルサリチルアミド誘導体について抗癌剤としての示唆があるが、この誘導体が抗がん剤として有用であることを示す直接的なデータは何一つ示されていない。そればかりか、国際公開第99/65499号パンフレットにおいては、実際にNF- κ B阻害活性を測定している化合物数も少なく、アニリン部分の置換基及びその置換位置も極限られた範囲でしか検討されていない。また、国際公開第02/051397号パンフレットにはNーフェニルサリチルアミド誘導体がサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

発明の開示

本発明の課題は、有効性に優れ、かつ副作用が軽減された抗癌剤を提供することにある。本発明者らは一般的に毒性の低いと言われているサリチルアミド誘導体の抗癌作用について鋭意研究した結果、Nー置換サリチルアミド誘導体、とりわけN-アリールサリチルアミド誘導体が癌細胞をアポトーシスに導く優れた作用を有しており、かつ有効投与量範囲で既存の抗癌剤に見られるような肝障害、腎障害、又は骨髄抑制等の副作用につながる作用を有しないことを見出した。さらに、その類縁体であるヒドロキシアリール誘導体についても同様な検討を行い、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は

(1) 下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - CONH - E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - CONH - E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる

群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬を提供するものである。

本発明の好ましい医薬としては、

- (2) Aが水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (3) 環Zが、 $C_8 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし10員の $^-$ クーアレーン(該 $^-$ クーアレーンは、式 ^-O-A (式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式 $^-$ CON H-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (4) 環 Z が、式 O A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる

群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(6) 環 Z が、式 - O - A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 - C O N H - E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (7) Eが、2, 5-ジ置換又は3, 5-ジ置換基フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物から なる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (8) Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) Eが、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物から なる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基 (ただし、該へテロアリール基が、無置換のチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙

げることができる。

別の観点からは、本発明により、上記の(1)~(11)の医薬の製造のための上記の各物質の使用が提供される。また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、癌を予防及び/又は治療する方法であって、上記の各物質の予防及び/又は治療有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(B16 melanoma)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第2図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(HT-1080 fibrosarcoma)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第3図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(NB-1 neuroblastoma)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第4図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(HMC-1-8 breast cancer)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第5図は、本発明の医薬(化合物番号4)の腫瘍に対する抗癌作用を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を 参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」 の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン

基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、イソブチル、s e c ーブチル、t e r t ーブチル、n ーペンチル、イソペンチル、2 ーメチルプチル、1 ーメチルブチル、3 ーメチルプロピル、1 ーエチルプロピル、n ーへキシル、4 ーメチルペンチル、3 ーメチルペンチル、2 ーメチルペンチル、1 ーメチルペンチル、1 ー スチルペンチル、1 ー スチルペンチル、1 ー スタージメチルブチル、1 ー スタージスチルブチル、1 ー スターエチルブチル、1 ー スタージャルプロピル、1 ー スタージャル、1 ー スタージャル 、1 ー スタージャル 等の 1 の 直鎖状又は分枝鎖状のアルキル基が挙げられる。

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、アリル、イソプロペニル、ブター1ーエンー1ーイル、ブター2ーエンー1ーイル、プター3ーエンー1ーイル、2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル、ペンター1ーエンー1ーイル、ペンター2ーエンー1ーイル、ペンター3ーエンー1ーイル、ペンター4ーエンー1ーイル、3ーメチルブター2ーエンー1ーイル、3ーメチルブター3ーエンー1ーイル、ヘキサー1ーエンー1ーイル、ヘキサー2ーエンー1ーイル、ヘキサー3ーエンー1ーイル、ヘキサー4ーエンー1ーイル、ヘキサー5ーエンー1ーイル、4ーメ

チルペンター3-xン-1-dル、4-xチルペンター3-xン-1-dル、ヘプター1-xン-1-dル、オクター1-xン-1-dル、オクター1-xン-1-dル、オクター1-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ブカー1-xン-1-dル、デカー1-xン-1-dル、ヴンデカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、トリデカー12-xン-1-dル、テトラデカー1-xン-1-dル、ペンタデカー13-xン-1-dル、ペンタデカー1-xン-1-dル、ペンタデカー14-xン-1-dル等の12-x 15の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニル基が挙げられる。

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタン-1, 1-ジ イル、プロパン-1, 3-ジイル、プロパン-1, 2-ジイル、プロパン-2, 2-ジイル、ブタン-1, 4-ジイル、ペンタン-1, 5-ジイル、ヘキサン-1, 6-ジイル、1, 1, 4, 4-テトラメチルブタン-1, 4-ジイル等のC

1~C8の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー1,2ージイル、プロペンー1,3ージイル、ブター1ーエンー1,4ージイル、ブター2ーエンー1,4ージイル、2ーメチルプロペンー1,3ージイル、ペンター2ーエンー1,5ージイル、ヘキサー3ーエンー1,6ージイル等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインダニル、2ーインダニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-2ーイル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2 $-シクロプテン-1-イル、<math>2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペキセン-1-イル、1-シクロプテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-<math>1-イル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-<math>2ーイル、1-インデニル、2-インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2, 4-シクロペンタンジエ ン-1-イル、2, 4-シクロヘキサンジエン-1-イル、2, 5-シクロヘキ

サンジエン-1-イル等の C_5 ~ C_6 のシクロアルカンジエニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジエニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インデニル、2-インデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルエチル、6-シクロプロピル、4-シクロプロピルブチル、5-シクロプロピルペンチル、6-シクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロへキシルプチルメチル、シクロへキシルプロピル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチル、シクロへキシルブチルメチル、シクロへキシルブチル、シクロへカチルメチル、6-シクロオクチルへキシル等の C_4 ~ C_{14} のシクロアルキルーアルキル基が挙げられる。

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、3-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 1-ジイル、1-シ

1-シクロペンテンー1, 2-ジイル、1-シクロヘキセンー1, 2-ジイル等の $C_3 \sim C_6$ のシクロアルケニレン基が挙げられる。

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、例えば、フェニル、1-ナフチル、2-ナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-7ェニレン、1, 3-7ェニレン、1, 4-7ェニレン、ナフタレン-1, 2-3イル、ナフタレン-1, 3-3イル、ナフタレン-1, 4-3イル、ナフタレン-1, 5-3イル、ナフタレン-1, 6-3イル、ナフタレン-1, 7-3イル、ナフタレン-1, 8-3イル、ナフタレン-2, 3-3イル、ナフタレン-2, 4-3イル、ナフタレン-2, 5-3イル、ナフタレン-2, 6-3イル、ナフタレン-2, 7-3イル、ナフタレン-2, 8-3イル、アントラセン-1, 4-3イル等の C_6 C_{14} のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1ーフェネチル、2ーフェネチル、1ー(1ーナフチル)エチル、1ー(2ーナフチル)エチル、2ー(1ーナフチル)エチル、2ー(2ーナフチル)エチル、3ーフェニルプロピル、3ー(1ーナフチル)プ

ロピル、3-(2-t)フェール)プロピル、4-フェニルブチル、4-(1-t) チル)ブチル、4-(2-t)フチル)ブチル、5-フェニルペンチル、5-(1-t) ペンチル、5-(2-t) ペンチル、6-フェニルヘキシル、6-(1-t) ペンチル)ヘキシル、6-(2-t) のアラルキル基が挙げられる。

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ [2.1.0] ペンチル、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル、ビシクロ [2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ (3.4) オクチル、スピロ (4.5) デカー1, 6-ジエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、ゲラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、ブロロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメチル、トリョードメチル、2, 2, 2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロイソプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーフリル、3ーフリル、2ー チエニル、3ーチエニル、1ーピロリル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーオ キサゾリル、4ーオキサゾリル、5ーオキサゾリル、3ーイソオキサゾリル、4 ーイソオキサゾリル、5ーイソオキサゾリル、2ーチアゾリル、4ーチアゾリル、 5ーチアゾリル、3ーイソチアゾリル、4ーイソチアゾリル、5ーイソチアゾリ ル、1ーイミダゾリル、2ーイミダゾリル、4ーイミダゾリル、5ーイミダゾリ ル、1-ピラゾリル、3-ピラゾリル、4-ピラゾリル、5-ピラゾリル、(1. 2, 3-オキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) -5-イル、(1, 2, 4-オキサジアゾール)-3-イル、(1, 2, 4-オキサジ (1, 2, 5) (1, 2, 5) (1, 2, 5) (1, 2, 5)5-オキサジアゾール)-4-イル、(1,3,4-オキサジアゾール)-2-イ ル、(1, 3, 4- オキサジアゾール) -5 - イル、フラザニル、(1, 2, 3-**チアジアゾール)-4-イル、(1,2,3-チアジアゾール)-5-イル、(1.** 2, 4-fアジアゾール) - 3 - fル、(1, 2, 4-fアジアゾール) - 5 - f ν 、(1, 2, 5-チアジアゾール) -3-イル、(1, 2, 5-チアジアゾール) -4- -4-1, 2, 3-トリアゾール) -4-イル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール) $-5-4\nu$, (2H-1, 2, 3-1)(1H-1, 2, 4-1)(1H-1, 2, 4- $- \mu$) $-5 - 4 \mu$ 、 $(4 H - 1, 2, 4 - 1 \mu) - 3 - 4 \mu$ 、 $(4 H - 1, 4 \mu)$ 2, 4-トリアゾール) - 4-イル、(1H-テトラゾール) - 1-イル、(1H)ーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3-ピリ ダジニル、4ーピリダジニル、2ーピリミジニル、4ーピリミジニル、5ーピリ ミジニル、2-ピラジニル、(1, 2, 3-トリアジン)-4-イル、(1, 2, 3-

3-トリアジン)-5-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-3-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-5-イル、(1, 2, 4-トリアジン)-6-イル、(1, 3, 5-トリアジン)-2-イル、1-アゼピニル、1-アゼピニル、2-アゼピニル、3-アゼピニル、4-アゼピニル、(1, 4-オキサゼピン)-2-イル、(1, 4-オキサゼピン)-5-イル、(1, 4-オキサゼピン)-5-イル、(1, 4-オキサゼピン)-6-イル、(1, 4-オキサゼピン)-6-イル、(1, 4-オキサゼピン)-6-イル、(1, 4-チアゼピン)-3-イル、(1, 4-チアゼピン)-5-イル、(1, 4-チアゼピン)-5-イル、(1, 4-チアゼピン)-6-イル、(1, 4-チアゼピン)-6-イル、(1, 4-チアゼピン)-7-イル等の5万至7員の単環式へテロアリール基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2-ベンゾフラニル、3-ベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニ ル、7ーベングフラニル、1ーイソベングフラニル、4ーイソベングフラニル、 5ーイソベンゾフラニル、2ーベンゾ [b] チエニル、3ーベンゾ [b] チエニ ル、4 ーベング [b] チエニル、5 ーベンゾ [b] チエニル、6 ーベンゾ [b] チエニル、7 ーベング [b] チエニル、1 ーベング [c] チエニル、4 ーベング [c] チエニル、5 ーベンゾ [c] チエニル、1 ーインドリル、1 ーインドリル、 2-インドリル、3-インドリル、4-インドリル、5-インドリル、6-イン ドリル、7-インドリル、(2H-イソインドール) -1-イル、(2H-イソイ ンドール) -2-イル、(2H-イソインドール) -4-イル、(2H-イソイン ドール) -5 - 1 (1H-1ンダゾール) -1 - 1 (1H-1ンダゾール) イル、(1H-インダゾール)-6-イル、(1H-インダゾール)-7-イル、 ーインダゾール)-4-イル、(2H-インダゾール)-5-イル、2-ベンゾオ キサゾリル、2ーベンゾオキサゾリル、4ーベンゾオキサゾリル、5ーベンゾオ キサゾリル、6 ーベンゾオキサゾリル、7 ーベンゾオキサゾリル、(1, 2 ーベン ゾイソオキサゾール) -3-イル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール) -4-イ

ル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール)-5-イル、(1,2-ベンゾイソオキ サゾール) -6-イル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール) -7-イル、(2, 1 - ベンゾイソオキサゾール) - 3 - イル、<math>(2, 1 - ベンゾイソオキサゾール)-4-4ル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール) -5-4ル、(2, 1-ベンゾ(2, 1 - (2, 1 - (2, 1 + (2, 1 + (2, 1 + (2, 2, 2 + (2, 2 + (2, 2, 2))))))))))2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2-ベンゾイソチアゾール)-3 -イル、(1, 2-ベンゾイソチアゾール)-4-イル、(1, 2-ベンゾイソチ アゾール) -5-イル、(1, 2-ベンゾイソチアゾール) -6-イル、(1, 2 ーベンゾイソチアゾール) -7-イル、(2,1-ベンゾイソチアゾール) -3-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール)-4-イル、(2, 1-ベンゾイソチア ベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(1, 2, 3 - ベンゾオキサジアゾール) -4- イル、(1, 2, 3- ベンゾオキサジアゾール) - 5 - イル、(1, 2, 3 -ベンゾオキサジアゾール)-6-1ル、(1, 2, 3-1) オキサジアゾール) ーベンゾオキサジアゾール) - 5 - イル、(1, 2, 3 - ベンゾチアジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -7 -イル、(2, 1, 3 - ベンゾチアジアゾール) <math>-4 -イル、(2, 1, 3 - ベン**ゾチアジアゾール)-5-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-1-イル、(1** H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンプトリアゾール)-5-イル、 (1 H - ベンゾトリアゾール) - 6 - イル、(1 H - ベンゾトリアゾール) - 7 -イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベングトリアゾール)-5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1-イソキノリル、3-イソキノリル、4-イソキノリル、5-イソキノリ

ル、6ーイソキノリル、7ーイソキノリル、8ーイソキノリル、3ーシンノリニ ル、4ーシンノリニル、5ーシンノリニル、6ーシンノリニル、7ーシンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6ーキナゾリニル、7ーキナゾリニル、8ーキナゾリニル、2ーキノキサリ ニル、5-キノキサリニル、6-キノキサリニル、1-フタラジニル、5-フタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2-プリニル、6-プリニル、7-プリニル、8-プリニル、 2-プテリジニル、4-プテリジニル、6-プテリジニル、7-プテリジニル、 1-カルバゾリル、2-カルバゾリル、3-カルバゾリル、4-カルバゾリル、 $9-カルバゾリル、2-(\alpha-カルボリニル)、3-(\alpha-カルボリニル)、4 (\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、5 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、6 - $(\alpha - \pi \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、7 $-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $8-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $9-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 1-(β-π)ルボニリル)、3-(β-π)ルボニリル)、4-(β-π)ルボニリル)、 5-(β-カルボニリル), 6-(β-カルボニリル), 7-(β-カルボニリル), $8-(\beta-\pi)$ ルボニリル)、 $9-(\beta-\pi)$ ルボニリル)、 $1-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $2-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $4-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $5-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $6-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $7-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 $8-(\gamma-\pi)$ ルボリニル)、 9-(γ-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4-アクリジニル、9-アクリジニル、1-フェノキサジニル、2-フェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1-フェナントリジニル、2-フェナントリジニル、3-フェナ ントリジニル、4ーフェナントリジニル、6ーフェナントリジニル、7ーフェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5-フェナントロリニル、6-フェナントロリニル、7-フェ

ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フェナントロリニル、1-チアントレニル、2-チアントレニル、1-インドリジニル、6-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6-インドリジニル、7-インドリジニル、8-インドリジニル、1-フェノキサチイニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイニル、チエノ [2, 3-b] フリル、ピロロ [1, 2-b] ピリダジニル、ピラゾロ [1, 5-a] ピリジル、イミダゾ [1, 2-a] ピリジル、イミダゾ [1, 2-a] ピリジル、イミダゾ [1, 2-a] ピリジル、イミダゾ [1, 2-a] ピリジル、1, 2, 4-トリアゾロ [4, 3-a] ピリジル、1, 2, 4-トリアゾロ [4, 3-a] ピリジル、ファフィール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1-アジリジニル、1-アゼチジニル、1-ピロリジニル、2-ピロリジニル、3-ピロリジニル、2-テトラヒドロフリル、チオラニル、1-イミダゾリジニル、2-イミダゾリジニル、4-イミダゾリジニル、1-ピラゾリジニル、3-ピラゾリジニル、4-ピラゾリジニル、1-(2-ピロリニル)、1-(2-イミダゾリジニル、1-(2-ピロリニル)、3-(2-ピラゾリニル)、2-(2-イミダゾリニル)、1-(2-ピラゾリニル)、3-(2-ピラゾリニル)、ピペリジノ、2-ピペリジニル、3-ピペリジニル、4-ピペリジニル、1-ホモピペリジニル、2-テトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) -4-イル、1-ピペラジニル、1-ホモピペラジニル等の3乃至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2ーキヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4ーイソクロマニル、5ーイソクロマニル、6ーイソクロマニル、7ーイ ソクロマニル、8ーイソクロマニル、2ーチオクロマニル、3ーチオクロマニル、 4ーチオクロマニル、5ーチオクロマニル、6ーチオクロマニル、7ーチオクロ

マニル、8ーチオクロマニル、1ーイソチオクロマニル、3ーイソチオクロマニル、4ーイソチオクロマニル、5ーイソチオクロマニル、6ーイソチオクロマニル、7ーイソチオクロマニル、8ーイソチオクロマニル、1ーインドリニル、2ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーインドリニル、5ーインドリニル、6ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリニル、2ーイソインドリニル、3ーインドリニル、5ーイソインドリニル、2ー(4Hークロメニル)、3ー(4Hークロメニル)、5ー(4Hークロメニル)、6ー(4Hークロメニル)、7ー(4Hークロメニル)、8ー(4Hークロメニル)、1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロメニル、1ー(1Hーピロリジニル、7ーイソクロメニル、8ーイソクロメニル、1ー(1Hーピロリジニル)、2ー(1Hーピロリジニル)、3ー(1Hーピロリジニル)、5ー(1Hーピロリジニル)、7ー(1Hーピロリジニル)、5ー(1Hーピロリジニル)、7ー(1Hーピロリジニル)等の8万至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、1ーオキサゾリジニル、1ーチアゾリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダゾリンー1ーイル、2ーピラゾリンー1ーイル、1・2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1・2、3、4ーテトラヒドロオノリント2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダゾリル、1ーピラゾリル、1ーインドリ

ル、1-インダゾリル、2-イソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジエニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ーオキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アルキルーオキシ基)、アルケニルーオキシ基、アルキニルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基;アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等が挙げられる。

「アルコキシ基 (アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-プトキシ、1ソプトキシ、1ソプトキシ、1ソプトキシ、12ーメチルプトキシ、12ーメチルプトキシ、14ーメチルプトキシ、15ーメチルプトキシ、15ーメチルプトキシ、17ーメチルプロポキシ、17ースチルペンチルオキシ、17ースチルペンチルオキシ、18ースチルペンチルオキシ、18ースチルペンチルオキシ、18ースチルペンチルオキシ、18ースチルペンチルオキシ、18ースチルペンチルオキシ、18ージメチルプトキシ、171ージメチルプトキシ、171ージメチルプトキシ、171ージメチルプトキシ、171ージスチルプトキシ、171ージスチルプトキシ、171ーエチルプトキシ、171ースチルプトキシ、17ーエチルプトキシ、17ーエチルプロポキシ、18ースープチルオキシ、19ースープースチルプロポキシ、11ースープチルオキシ、11ースープースープロポキシ、11ースープチルオキシ、11ースープースープースープロポキシ、11ースープシルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオキシ、11ースープンルオースースープンルオースープンル

「アルケニル-オキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1-エン ー1ーイル)オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブター1-エンー 1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1 ーイル)オキシ、(2-メチルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(1-メチ ルプロパー2-エン-1-イル)オキシ、(ペンター1-エン-1-イル)オキシ、 (ペンタ-2-x)1-イル)オキシ、(ペンター3-x)1-イル)オキシ、 $(^{n})^{n}$ オキシ、(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサ-1-エン-1ーイル) オキシ、(ヘキサー2ーエンー1ーイル) オキシ、(ヘキサー3ーエン -1-イル) オキシ、(ヘキサー4-エン-1-イル) オキシ、(ヘキサー5-エ ン-1 ーイル) オキシ、(4 - メチルペンタ-3 - エン-1 - イル) オキシ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘプター1ーエンー1ーイル) オキシ、(ヘプター6-エン-1-イル) オキシ、(オクター1-エン-1-イル) オキシ、(オクター7ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー8-エンー1ーイル) オキシ、(デカー1-エンー1ーイル) オ キシ、(デカー9-エンー1-イル)オキシ、(ウンデカー1-エンー1-イル) オキシ、(ウンデカー10-エンー1-イル) オキシ、(ドデカー1-エンー1-イル)オキシ、(ドデカー11-エンー1-イル)オキシ、(トリデカー1-エン ー1ーイル)オキシ、(トリデカー12ーエンー1ーイル)オキシ、(テトラデカ ー1ーエンー1ーイル)オキシ、(テトラデカー13ーエンー1ーイル)オキシ、 (ペンタデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー14ーエンー1ーイ ル) オキシ等のC₂~C₁₅の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニルーオキシ基が挙げ られる。

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1-1ン-1-1イル)オキシ,(プロパ-2-11ーイル)オキシ,(ブタ-1-11ーイン-11ーイル)オキシ、(ブタ-31ーイン-11ーイル)オキシ、(11ーメチルプロパ-21ーイン-11ーイル)オキシ、(ペンタ-11ーイン-11ーイル)オキシ、(ペ

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アラルキルーオキシ基」としては、例えば、ベンジルオキシ、1-tフチルメトキシ、2-tフチルメトキシ、アントラセニルメトキシ、フェナントレニルメトキシ、アセナフチレニルメトキシ、ジフェニルメトキシ、1-tフェネチルオキシ、2-tフェネチルオキシ、1-t1ー(1-t2ーナンチル) エトキシ、1-t2ーナフチル) エトキシ、1-t4ー(1-t2ーナンチル) エトキシ、1-t4ー(1-t4) エトキシ、1-t6ー(1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) エトキシ、1-t7ー (1-t4) プロポキシ、1-t7ー (1-t4) プロポキシ、1-t7ー (1-t4) ブトキシ、1-t7ー (1-t4) ブトキシ、1-t7ー (1-t4) ブトキシ、1-t8ー (1-t4) ベンチルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベンチルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベンチルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベンチルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベキシルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベナシルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベナシルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベナシルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベナシルオキシ、1-t8ー (1-t4) ベナシルオキシ (1-t4) ベナシルオシ (1-t4) ベナシルオシ (1-t4) ベナシルオシ (1-t4) ベナシルオシ (1-t4) ベナシ (1-t4) ベナシ (1-t4) ベナシ (1-t4) (1-t4)

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基(ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、プロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環

ーオキシ基、縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3-チエニルオキシ、 (イソキサゾール-3-イル) オキシ、(チアゾール-4-イル) オキシ、2-ピ リジルオキシ、3-ピリジルオキシ、4-ピリジルオキシ、(ピリミジン-4-イ ル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ、 4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3 ーピロリジニルオキシ、4 ーピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-インドリニルオキシ、4-クロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ースルファニル基」としては、例えば、アルキルースルファニル基、アルケニルースルファニル基、アルキニルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ースルファニル基;アリールースルファニル基、アラルキルースルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ロピルスルファニル、イソプロピルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ チルスルファニル、イソブチルスルファニル、s e c $-\mathcal{I}$ チルスルファニル、t e r t $-\mathcal{I}$ チルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルブチル)スルファニル、 $n-\mathcal{I}$ スカーカール スルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルプロピル)スルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンカースルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ ルンチルスルファニル、 $n-\mathcal{I}$ スルファニル、 $n-\mathcal{I}$ スルファニル

「アルケニル-スルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロ パー1ーエンー1ーイル) スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニル スルファニル、(ブター1-エンー1-イル)スルファニル、(ブター2-エンー **1ーイル)スルファニル、(ブター3ーエンー1ーイル) スルファニル、(2-メ** チルプロパー2-エンー1ーイル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-エン *−*1*−*イル)スルファニル、(ペンタ−1−エン−1−イル)スルファニル、(ペ ンター2-エンー1-イル) スルファニル、(ペンター3-エンー1-イル) スル ファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター2 ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ヘキサー1-エンー1-イル)スルファニル、(ヘキサー2-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー3-エンー1-イル) スルファニル、(ヘキ サー4-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー5-エン-1-イル) スルフ ァニル、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) スルファニル、(4-メチル ペンター3-エンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1-エンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6ーエンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーエン ー1ーイル)スルファニル、(オクター7ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノ ナー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ノナー8ーエンー1ーイル) スルファ

ニル、(デカー1-エンー1-イル) スルファニル、(デカー9-エンー1-イル) スルファニル、(ウンデカー1-エンー1-イル) スルファニル、(ウンデカー10-エンー1-イル) スルファニル、(ドデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(ドデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(トリデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(トリデカー12-エンー1-イル) スルファニル、(テトラデカー13-エンー1-イル) スルファニル、(テトラデカー13-エン-1-イル) スルファニル、(ペンタデカー14-エンー1-イル) スルファニル、(ペンタデカー14-エンー1-イル) スルファニル等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝 鎖状のアルケニルースルファニル基が挙げられる。

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プ ロパー1ーイン-1ーイル) スルファニル, (プロパー2ーイン-1ーイル) スル ファニル,(ブター1-イン-1-イル)スルファニル、(ブター3-イン-1-イル)スルファニル、(1ーメチルプロパー2ーイン-1ーイル)スルファニル、 (ペンター1ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンター4ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー5ーイ ンー1ーイル)スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル、(ヘプター6ーイ ンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オ クター7ーインー1ーイル) スルファニル、(ノナー1ーインー1ーイル) スルフ アニル、(ノナー8ーインー1ーイル) スルファニル、(デカー1ーインー1ーイ ル) スルファニル、(デカー9ーインー1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 ーインー1ーイル)スルファニル、(ウンデカー10ーイン-1ーイル)スルファ ニル、(ドデカー1ーイン-1ーイル) スルファニル、(ドデカー11ーイン-1 ーイル)スルファニル、(トリデカー1ーイン-1ーイル)スルファニル、(トリ デカー12-インー1-イル)スルファニル、(テトラデカー1-イン-1-イル) スルファニル、(テトラデカー13-イン-1-イル) スルファニル、(ペンタデ カー1ーインー1ーイル)スルファニル、(ペンタデカー14ーインー1ーイル) スルファニル等のC。~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル

基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロプチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル)スルファニル、(1-シクロプロピルエチル)スルファニル、(2-シクロプロピルエチル)スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル)スルファニル、(4-シクロプロピルブチル)スルファニル、(5-シクロプロピルペンチル)スルファニル、(6-シクロプロピルペンチル)スルファニル、(0-2000 カープロピルペンチル)スルファニル、(0-2000 カープロピルへキシル)スルファニル、(0-2000 カーペンチルメチル)スルファニル、(0-2000 カーペンチルメチル)スルファニル、(0-2000 カーペンチルメチル)スルファニル、(0-2000 カーペンチルメチル)スルファニル、(0-200 カーペーシャルズチル)スルファニル、(0-200 カーペーシャルメチル)スルファニル、(0-200 カースチルメチル)スルファニル、(0-200 カースチルメチル)スルファニル、(0-200 カースルファニル、(0-200 カーアルメチル)スルファニル、(0-200 カーアルキルーアルキルースルファニルをが挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1ーナフチルスルファニル、2ーナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1ーナフチルメチル) スルファニル、(2ーナフチルメチル) スルファニル、(アントラセニルメチル) スルファニル、(アンセナフチレニルメチル) スルファニル、(アセナフチレニルメチル) スルファニル、(ジフェニルメチル) スルファニル、(1ーフェネチル) スルファニル、(2ーフェネチル) スルファニル、(1ーナフチル) エチル) スルファニル、(1ー(2ーナフチル) エチル) スルファニル、

(2-(1-t)7+n) エチル)スルファニル、(2-(2-t)7+n) エチル)スルファニル、(3-(1-t)7+n) プロピル)スルファニル、(3-(1-t)7+n) プロピル)スルファニル、(3-(2-t)7+n) プロピル)スルファニル、(4-(2-t)7+n) スルファニル、(4-(1-t)7+n) ブチル)スルファニル、(4-(2-t)7+n) ブチル)スルファニル、(5-(2-t)7+n) スルファニル、(5-(2-t)7+n) ペンチル)スルファニル、(6-(1-t)7+n) スルファニル、(6-(1-t)7+n) スルファニル、(6-(1-t)7+n) スルファニル、(6-(2-t)7+n) スルファニル)スルファニル、(6-(2-t)7+n) スルファニル)スルファニル・(6-(2-t)7+n) スルファニル等の(6-(2-t)7+n) スルファニル等の(6-(2-t)7+n) ストラアラルキルースルファニル基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル)スルファニル、(クロロメチル)スルファニル、(プロモメチル)スルファニル、(リコードメチル)スルファニル、(ジフルオロメチル)スルファニル、(トリフルオロメチル)スルファニル、(トリクロロメチル)スルファニル、(2、2、2ートリフルオロエチル)スルファニル、(ペンタフルオロエチル)スルファニル、(3、3、3ートリフルオロプロピル)スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル)スルファニル、(ハプタフルオロプロピル)スルファニル、(ハプタフルオロイソプロピル)スルファニル、(ハプタフルオロイソプロピル)スルファニル、(ハーフルオロイソプロピル)スルファニル、(ハーフルオロハキシル)スルファニル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー

2- 4ル) スルファニル、(1, 2, 4- 1) アゾールー2- 4ル) スルファニル、(ピリジン- 2- 4ル) スルファニル、(ピリジン- 4- 4ル) スルファニル、(ピリジン- 2- 4ル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾールー2ーイル) スルファニル、(キノリンー2ーイル) スルファニル、(キノリンー4ーイル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3-ピロリジニル)スルファニル、(4-ピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル) スルファニル、(4ークロマニル) スルファニル等の基が挙げられる。「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R^{a1}及びR^{b1}は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a1}及びR^{b1}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式($\omega-1$ A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーカルボニル基」(具体例:アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-ナフトイル、2-ナフトイル、フェニルアセチル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例:2-テノイル、3-フロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式(ω - 2 A)で表される基の中で、 $R^{a \, 1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニル基」(具体例:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、 $R^{a \, 1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例:3 - ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 (ω-3A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル-カルボニル基」(具体例:ピルボイル等の基)、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニルーカルボニル基」と称する。

式($\omega-4$ A)で表される基の中で、 $R^{a\,1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例: メトキサリル、エトキサリル等の基)、 $R^{a\,1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式 $(\omega - 5 A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニル基」と称する。

式(ω - 6 A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル基」と称する。

式(ω-7A)で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素-

オキシーチオカルボニル基」、R^{a1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式 (ω-8A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニル基」、R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニル基」と称する。

式(ω - 9 A)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - カルバモイル基」(具体例:N - メチルカルバモイル等の基)、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N - \sim テロ環 - カルバモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 0A)で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル基」(具体例:N, $N-ジメチルカルバモイル等の基)、<math>R^{a1}$ 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ー置換カルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式($\omega-1$ 1 A)で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N - 炭化水素 - チオカルバモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N - ヘテロ環 - チオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-12A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式($\omega-13A$)で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-15A)$ で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「N-炭化水素 -スルフィナモイル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 R^{a1} 及び R^{b1} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル基」、 R^{a1} が炭化水素基であり R^{b1} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」、 R^{a1} 及び R^{b1} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル基」と称する。

式 $(\omega-17A)$ で表される基の中で、 R^{a1} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 R^{a1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニル基」と称する。

式($\omega-18A$)で表される基の中で、 R^{*1} が炭化水素基である基を「炭化水素 ーオキシースルフィニル基」、 R^{*1} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシ ースルフィニル基」と称する。

式(ω-19A)で表される基の中で、R^{a1}及びR^{b1}が炭化水素基である基を「O,O'-ジ(炭化水素)-ホスホノ基」、R^{a1}及びR^{b1}がヘテロ環基である基を「O,O'-ジ(ヘテロ環)-ホスホノ基」、R^{a1}が炭化水素基でありR^{b1}がヘテロ環基である基を「O-炭化水素-O'-ヘテロ環-ホスホノ基」と称する。

式(ω-20A)で表される基の中で、R * 1 が炭化水素基である基を「炭化水素

-スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R *1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 (ω-21A) で表される基の中で、R^{*1}が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R^{*1}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「炭化水素-カルボニル基」としては、アルキル-カルボニル基、アルケニル-カルボニル基、アルキニル-カルボニル基、シクロアルキル-カルボニル基、シクロアルケニル-カルボニル基、シクロアルケニル-カルボニル基、シクロアルケニル-カルボニル基、シクロアルキル-アルキル-カルボニル基等の脂肪族炭化水素-カルボニル基;アリール-カルボニル基;アラルキル-カルボニル基;架橋環式炭化水素-カルボニル基;スピロ環式炭化水素-カルボニル基;テルペン系炭化水素-カルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ A)乃至($\omega-2$ 1 A)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10A)$ 乃至 $(\omega-16A)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換

基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボキシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボキシ基、ジチオカルボキシ基、カルパモイル基、チオカルバモイル基、スルホ基、スルファモイル基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、炭化水素ーオキシ基、ヘテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ヘテロ環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゲノ基、ジアゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、カルバモイミドイル基(アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、アロファニル基、アンノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、ホスホエ、ボリル基、シリル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例 として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロア

セチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基ーアミノ基、N, Nージ(炭化水素)ーアミノ基、Nーヘテロ環ーアミノ基、Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基、アシルーアミノ基、ジ(アシル)ーアミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R^{a²}及びR^{b²}は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a²}及びR^{b²}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式 $(\omega-1B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω - 2 B)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega - 3B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-4B$)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω - 5 B)で表される基の中で、 R^{a^2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニルーオキシ基」、 R^{a^2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω - 6 B)で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - チオカルボニルーオキシ基」、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω-8B)で表される基の中で、R²が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、R²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式(ω -9B)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-カルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-1$ 1B)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素- チオカルバモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-13B)$ で表される基の中で、 R^{a2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルファモイルーオキシ基」、 R^{a2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-1\ 4\ B)$ で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-15B$)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式($\omega-16B$)で表される基の中で、 R^{*2} 及び R^{*2} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} が炭化水素基であり R^{*2} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 R^{*2} 及び R^{*2} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式 $(\omega-17B)$ で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-18B$)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 ーオキシースルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 ーオキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式($\omega-19B$)で表される基の中で、 R^a^2 及び R^b^2 が炭化水素基である基を「O, O' -ジ(炭化水素) -ホスホノーオキシ基」、 R^a^2 及び R^b^2 がヘテロ環基である基を「O, O' -ジ(ヘテロ環) -ホスホノーオキシ基」、 R^a^2 が炭化水素基であり R^b^2 がヘテロ環基である基を「O一炭化水素置換-O' -ヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式($\omega-21B$)で表される基の中で、 R^{*2} が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニルーオキシ基」、 R^{*2} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニルーオキシ基」と称する。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「炭化水素- カルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素- カルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素- カルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素- カルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素- カルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ B)乃至($\omega-2$ 1 B)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10B$) 乃至 ($\omega-16B$) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素ーオキシ基」、及び「ヘテロ環ーオキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒド ロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル 基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシ ロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニ ル基、チオカルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スル フィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R^{a3}及びR^{b3}は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水 素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR^{a3}及びR b3が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて

もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式($\omega-1$ C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-2 C) で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルースルファニル基」と称する。

式(ω-3C)で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル-カルボニル-スルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニル-カルボニル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 4C)$ で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式(ω-5C)で表される基の中で、R^{a3}が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニル-カルボニル-スルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニル-スルファニル基」と称する。

式(ω - 6 C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - チオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-7C)で表される基の中で、R³が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーチオカルボニル-スルファニル基」と称する。

式(ω - 8 C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega - 9 C)$ で表される基の中で、 R^{43} が炭化水素基である基を「N - 炭化水

素-カルバモイルースルファニル基」、R³がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-カルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-10\,C)$ で表される基の中で、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が炭化水素基である基を $\lceil N$, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N$, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ が炭化水素基であり $R^{b\,3}$ がヘテロ環基である基を $\lceil N-$ 炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a\,3}$ 及び $R^{b\,3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルースルファモイル基」と称する。

式($\omega-1$ 1 C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ C)$ で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 3 C)で表される基の中で、 R^{a3} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイル-スルファニル基」、 R^{a3} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイル-スルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 4C)で表される基の中で、 R^{a3} 及び R^{b3} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルースルフィニル基」、 R^{a3} が炭化水素基であり R^{b3} がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 R^{a3} 及び R^{b3} が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式($\omega-1$ 5 C)で表される基の中で、R *3 が炭化水素基である基を「N $^{-}$ 炭化水素 $^{-}$ スルフィナモイル $^{-}$ スルファニル基」、R *3 がヘテロ環基である基を「N $^{-}$ ヘテロ環 $^{-}$ スルフィナモイル $^{-}$ スルファニル基」と称する。

式 $(\omega-17C)$ で表される基の中で、 R^{*3} が炭化水素基である基を「炭化水素 $-オキシースルホニルースルファニル基」、<math>R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 ($\omega-1$ 8C) で表される基の中で、R a3 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルースルファニル基」、R a3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式 (ω -20C) で表される基の中で、R a3 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルースルファニル基」、R a3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニルースルファニル基」と称する。

式(ω-21C)で表される基の中で、R ³が炭化水素基である基を「炭化水素

ースルフィニルースルファニル基」、R^{a3}がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルースルファニル基」と称する。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「炭化水素ーカルボニルースルファニル基」としては、アルキルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、アルキニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アラルキルーカルボニルースルファニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ C)乃至($\omega-2$ 1 C)で表される基も同様である。

上記式 ($\omega-10C$) 乃至 ($\omega-16C$) で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

「Nー炭化水素-アミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルキニルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-rルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-rロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-rブチルアミノ、イソプチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブリピル)アミノ、n-rブロピル)アミノ、n-rブロピル)アミノ、n-rブロピル)アミノ、n-rブリアミノ、n-rブナル アミノ、n-rブナル)アミノ、n-rブチルのフェノ、n-rブチルのフェノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブチル)アミノ、n-rブナル)アミノ、n-rブナル)アミノ、n-rブナル)アミノ、n-rブナルアミノ、n-rブシルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラルアミノ、n-rブラボシルアミノ、n-rフラボジ半アミノ、n-rフラボジ半アミノ、n-rフラボジ半アミノ、n-rフラボジ半アミノ、n-rフラボジルアミノ、n-rフラボジ半アミノをn-rフラボジ半アミノ、n-rフラボジルアミノ、n-rフラボジ半アミノ基が半げられる。

「N-Pルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル) アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター2ーエンー

1-イル) アミノ、(3-メチルブター3-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサー2-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサ ー3ーエンー1ーイル)アミノ、(ヘキサー4ーエンー1ーイル)アミノ、(ヘキ サー5-エン-1-イル) アミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンター3-エンー1-イル)アミノ、(ヘプター1-エンー 1ーイル) アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) アミノ、(オクター1ーエン -1-イル) アミノ、(オクター7-エン-1-イル) アミノ、(ノナー1-エン -1-イル) アミノ、(ノナ-8-エン-1-イル) アミノ、(デカ-1-エン-1ーイル) アミノ、(デカー9ーエンー1ーイル) アミノ、(ウンデカー1ーエン -1 - 1ーエン-1-イル)アミノ、(ドデカ-11-エン-1-イル)アミノ、(トリデ カー1ーエンー1ーイル)アミノ、(トリデカー12ーエンー1ーイル)アミノ、 (テトラデカー1-エンー1ーイル) アミノ、(テトラデカー13-エンー1ーイ ル) アミノ、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンタデカー14ー エンー1ーイル)アミノ等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のNーアルケニル ーアミノ基が挙げられる。

(ドデカー11-インー1-イル) アミノ、(トリデカー1-インー1-イル) アミノ、(トリデカー12-インー1-イル) アミノ、(テトラデカー12-インー1-イル) アミノ、(テトラデカー13-インー1-イル) アミノ、(ペンタデカー1-インー1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-インー1-イル) アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルキニルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロヘキシルアミノ、シクロヘプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3 \sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアルキルーアミノ基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) アミノ、(1-シクロプロピルエチル) アミノ、(2-シクロプロピルエチル) アミノ、(3-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(4-シクロプロピルプロピル) アミノ、(6-シクロプロピルペンチル) アミノ、(6-シクロプロピルペンチル) アミノ、(6-シクロプロピルペンチル) アミノ、(6-シクロペンチルメチル) アミノ、(6-2) アミノ等の6-2 アミノ等の6-3 アミノ等の6-4 アミノ、(6-2) アミノ 基が挙げられる。

「N-アリールーアミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノーアリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキルーアミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフチールメチル)アミノ、(7 ナフェネチル)アミノ、(7 ナフェスチル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフェストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナフィストル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル)アミノ、(7 ナアル

ミノ、(1-(1-t)7+u) エチル)アミノ、(1-(2-t)7+u) エチル)アミノ、(2-(1-t)7+u) エチル)アミノ、(2-(2-t)7+u) エチル)アミノ、(3-(1-t)7+u) アミノ、(3-(1-t)7+u) アミノ、(3-(2-t)7+u) アミノ、(4-(1-t)7+u) アミノ、(4-(2-t)7+u) アミノ、(4-(1-t)7+u) アミノ、(5-(1-t)7+u) アミノ、(5-(2-t)7+u) アミノ、(5-(1-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+u) ペキシル)アミノ等の(7-c)6の(7-c)7・アラルキルーアミノ基が挙げられる。

「N, N-ジ(炭化水素)ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジェチルアミノ、NーエチルーNーメチルアミノ、N, Nージーnープロピルアミノ、N, Nージイソプロピルアミノ、NーアリルーNーメチルアミノ、Nー(プロパー2ーインー1ーイル)ーNーメチルアミノ、N, Nージシクロへキシルアミノ、NーシクロへキシルーNーメチルアミノ、Nーシクロへキシルメチルアミノ、Nーシオルアミノ、Nージフェニルアミノ、NーメチルーNーフェニルアミノ、N, Nージベンジルアミノ、NーベンジルーNーメチルアミノ等の基が挙げられる。

「Nーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つ水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3ーピロリジニル)アミノ、(4ーピペリジニル)アミノ、(2ーテトラヒドロピラニル)アミノ、(3ーインドリニル)アミノ、(4ークロマニル)アミノ、(3ーチエニル)アミノ、(3ーピリジル)アミノ、(3ーキノリル)アミノ、(5ーインドリル)アミノ等の基が挙げられる。「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」及び「ヘテロ環基」で1つずつ置換された基が挙げられ、例えば、NーメチルーNー(4ーピペリジニル)アミノ、Nー(4ークロマニル)ーNーメチルアミノ、NーメチルーNー(3ーチエニル)アミノ、Nーメチルー

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R * 4 及びR * 4 は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水 素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR * 4 及びR * 4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 (ω-1D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル-アミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニル-アミノ基」と称する。

式 (ω-2D) で表される基の中で、R * * が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーアミノ基」、R * * がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-3D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-4D) で表される基の中で、R * 4が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、R * 4がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-オキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-5D) で表される基の中で、R⁴が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニルーアミノ基」、R⁴がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式(ω - 7 D)で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシーチオカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-8D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式(ω-9D)で表される基の中で、R°4が炭化水素基である基を「N-炭化水素・カルバモイル基」、R°4がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモ

イルーアミノ基」と称する。

式($\omega-10D$)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素 - N - N - N +

式($\omega-11D$)で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイル-アミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル-アミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 2D)で表される基の中で、 R^4 及び R^4 が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -チオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 が炭化水素基であり R^4 がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、 R^4 及び R^4 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-13D)$ で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「N-炭化水素 -スルファモイルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」と称する。

式 $(\omega-14D)$ で表される基の中で、 R^a 4及び R^b 4が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素)スルファモイルーアミノ基」、 R^a 4及び R^b 4がヘテロ環基である基を「N, N-ジ (ヘテロ環) スルファモイルーアミノ基」、 R^a 4が炭化水素基であり R^b 4がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」、 R^a 4及び R^b 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-15D$)で表される基の中で、 R^{4} が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{4} がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」と称する。;式($\omega-16D$)で表される基の中で、 R^{4} 及び R^{5} が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{4} 及び R^{5} がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイルーアミノ基」、 R^{4} 及び R^{5} が、N-ジ(ヘテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、N-ジのテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、N-ジのテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、N-ジのテロ環基である基を「N-炭化水素ーN-ヘテロ環ースルフィナモイルーアミノ基」、N-ジのテロ環本である基を「環状アミノースルフィニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-17D$)で表される基の中で、 R^4 が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 R^4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-18D) で表される基の中で、R * 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -オキシースルフィニルーアミノ基」、R * 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 -オキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式($\omega-19D$)で表される基の中で、 R^{4} 及び R^{6} が炭化水素基である基を「O, O'ージ(炭化水素) -ホスホノーアミノ基」、 R^{4} 及び R^{6} がヘテロ環基である基を「O, O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノーアミノ基」、 R^{4} が炭化水素基であり R^{6} がヘテロ環基である基を「O一炭化水素一O'ーヘテロ環ーホスホノーアミノ基」と称する。

式 (ω-20D) で表される基の中で、R * *が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーアミノ基」、R * *がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルホニ ルーアミノ基」と称する。

式 (ω-21D)で表される基の中で、R * *が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル-アミノ基」、R * *がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル-アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega - 1D)$ 乃至 $(\omega - 21D)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式 (ω-1D)で表される「炭化水素-カルボニルーアミノ基」としては、アルキルーカルボニルーアミノ基、アルケニルーカルボニルーアミノ基、アルキニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルケニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーアミノ基、シクロアルキルーカルボニルーアミノ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーアミノ基;アリールーカルボニルーアミノ基;アラルキルーカルボニルーアミノ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーアミノ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式 (ω-2D) 乃至 (ω-21D) で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ D)で表される「ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルーアミノ基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ D)乃至($\omega-2$ 1 D)で表される基も同様である。

上記式 $(\omega-10D)$ 乃至 $(\omega-16D)$ で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルホ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

$$\begin{array}{c} -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^$$

(式中、R^{a5}及びR^{b5}は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していても よい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいは R^{a5}及びR^{b5}が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を 有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる

上記「ジ(アシル)-アミノ基」の定義において、

式(ω-1E)で表される基で、R *5 が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

-カルボニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 2E)$ で表される基で、 R^{65} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニル) - アミノ基」、 R^{65} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘ テロ環ーオキシーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-3E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -カルボニルーカルボニル) -アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニルーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 4E)$ で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニルーカルボニル) - アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環- オキシーカルボニルーカルボニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 5E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 -スルファニルーカルボニル) -アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-スルファニルーカルボニル)-アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 6E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ 環- チオカルボニル)- アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 7E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーチオカルボニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-8E) で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を 「ビス (ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-9E$)で表される基で、 R^{45} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-カルバモイル)アミノ基」、 R^{45} がヘテロ環基である基を「ビス(N-ヘテロ環-カルバモイル)-アミノ基」と称する。

式(ω-10E)で表される基で、R * 5 及びR b 5 が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5及びRb5がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R*5が炭化水素基でありRb5がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R*5及びRb5が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-11E$)で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-チオカルバモイル)-アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」と称する。

式 (ω -12E) で表される基で、R 65 及びR 65 が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) -チオカルバモイル] -アミノ基」、R 65 及びR 65 が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) -チオカルバモイル] -アミノ基」、R 65 が炭化水素基でありR 65 がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイル) -アミノ基」、R 65 及びR 65 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式($\omega-14E$)で表される基で、R 6 及びR 65 が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) -スルファモイル] -アミノ基」、R 65 及びR 65 がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) -スルファモイル] -アミノ基」、R 65 が炭化水素基でありR 65 がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル) -アミノ基」、R 65 及びR 65 が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルホニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 15E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス (N-炭)

化水素-スルフィナモイル)ーアミノ基」、R^{a5}がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル)ーアミノ基」と称する。

式($\omega-1$ 6 E)で表される基で、R 6 及びR 6 が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ (炭化水素) - スルフィナモイル] - アミノ基」、R 6 及びR 6 が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ (ヘテロ環) - スルフィナモイル] - アミノ基」、R 6 が炭化水素基であり R 6 がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素- N-ヘテロ環- スルフィナモイル) - アミノ基」、R 6 及びR 6 が 緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルフィニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-17E)で表される基で、R^{*5}が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素-オキシースルホニルー) アミノ基」、R^{*5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーオキシースルホニル) -アミノ基」と称する。

式 (ω-18E) で表される基で、R * 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素-オキシースルフィニル) -アミノ基」、R * 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-オキシースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式(ω-19E)で表される基で、R*⁵及びR^{b5}が炭化水素基である基を「ビス [O, O'ージ(炭化水素)-ホスホノ]ーアミノ基」、R*⁵及びR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス [O, O'ージ(ヘテロ環)-ホスホノ]ーアミノ基」、R*⁵が炭化水素基でありR^{b5}がヘテロ環基である基を「ビス(Oー炭化水素-O'ーヘテロ環-ホスホノ)-アミノ基」と称する。

式 (ω-20E) で表される基で、R^{a5}が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素-スルホニル) -アミノ基」、R^{a5}がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-スルホニル) -アミノ基」と称する。

式 $(\omega - 21E)$ で表される基で、 R^{a5} が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ースルフィニル) - アミノ基」、 R^{a5} がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環- スルフィニル) - アミノ基」と称する。

上記式 $(\omega-1E)$ 乃至 $(\omega-21E)$ で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1E$)で表される「ビス(炭化水素 - カルボニル) - アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルキーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル) - アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(アリールーカルボニル) - アミノ基;ビス(アラルキルーカルボニル) - アミノ基;ビス(架橋環式炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(アラルギニル) - アミノ基;ビス(アラルギニル) - アミノ基;ビス(アミノ基;ビス(スピロ環式炭化水素 - カルボニル) - アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2E$)乃至($\omega-21E$)で表される基も同様である。

上記式($\omega-1$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式($\omega-1$ E)で表される「ビス(ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基」としては、例えば、ビス(単環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル)-アミノ基、ビス(「単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル)-アミノ基が挙げられる。以下、式($\omega-2$ E)乃至($\omega-2$ 1E)で表される基も同様である。上記式($\omega-1$ 0E)乃至($\omega-1$ 6E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ(アシル)-アミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素-アミノ基」、「N, Nージ (炭化水素)-アミノ基」、「Nーヘテロ環-アミノ基」、「Nー炭化水素-Nーヘ テロ環-アミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ(アシル) -アミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6\sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1ないし3個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に1個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群γ-1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及びtertーブチル基〔(1、1-ジメチル)エチ

ル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群γ-1 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メト キシ基、メチル基、イソプロピル基、tert‐ブチル基、1,1,3,3-テ トラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテ ン-1-イル基、2-シアノ-2-(メトキシカルボニル)エテン-1-イル基、 2-カルボキシー2-シアノエテン-1-イル基、エチニル基、フェニルエチニ ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2-フェネチル基、1-ヒドロキ *シエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2-チエニル基 [チオフェン-2-イル基]、3-チエニル基 [チオフ ェンー3-イル基]、1-ピロリル基 [ピロールー1-イル基]、2-メチルチア ゾールー4-イル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジン-2-イル基、2-ピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソプチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4-ベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロール-1-イル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N-[3, 5-ビス (トリフル オロメチル)フェニル] カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]スルフ ァモイル基、N, N-ジメチルスルファモイル基、アミノ基、N, N-ジメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル) チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表さ

れる基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、-般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(Iz-1):

が下記式 (Iz-2):

で表される場合のR * の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基をR * と定義することができる。R * としては、好適には、下記「置換基群 $_{\gamma}$ - 2 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群γ-2 z]ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、tertープチル基、1,1,3,3ーテトラメチルブチル基、2ーフェニルエテンー1ーイル基、2,2ージシアノエテンー1ーイル基、2ーシアノー2ー(メトキシカルボニル)エテンー1ーイル基、2ーカルボキシー2ーシアノエテンー1ーイル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチルシリル)エチニル基、トリフルオロメチル甚、ペンタフルオロエチル基、フェニル基、4ー(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーフルオロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキシエチル基、1ー(メトキシイミノ)エチル基、1ー[(ベンジルオキシ)イミノ]エチル基、2ーチエニル基、3ーチエニル基、1ーピロリル基、2ーメチルチアゾールー4ーイル基、イミダゾ[1,2ーa]ピリジンー2ーイル基、2ーピリジル基、アセチル基、インブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4ーベンジルピペリジノカル

ボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル基、N,Nージメチルカルバモイル基、スルファモイル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル) フェニル] スルファモイル基、N,Nージメチルスルファモイル基、アミノ基、N,Nージメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3ーフェニルウレイド基、(3ーフェニル) チオウレイド基、(4ーニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル基

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環 Z の定義における「式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子 1 ないし3種を少なくとも 1 個含む単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、1,2,3ーチアジアゾール環、1,2,3ートリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、1,2,3ートリアジン環、1,2,4ートリアジン環、1Hーアゼピン環、1,4ーオキセピン環、1,4ーチアゼピン環、ベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、ベンゾ[b]チオフェン環、ベンゾ[c]チオフェン環、

インドール環、2Hーイソインドール環、1Hーインダゾール環、2Hーインダゾール環、ベンゾオキサゾール環、1,2ーベンゾイソオキサゾール環、2,1ーベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1,2ーベンゾイソチアゾール環、2,1ーベンゾイソチアゾール環、1,2,3ーベンゾオキサジアゾール環、2,1,3ーベンゾオキサジアゾール環、1,2,3ーベンゾチアジアゾール環、2,1,3ーベンゾチアジアゾール環、1Hーベンゾトリアゾール環、2Hーベンゾトリアゾール環、キノリン環、イソキノリン環、シンノリン環、キナゾリン環、キノキサリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、1H-1,5ーベンゾジアゼピン環、カルバゾール環、αーカルボリン環、βーカルボリン環、γーカルボリン環、アクリジン環、フェノキサジン環、フェノチアジン環、フェナジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェナントリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、インドリジン環、フェノキサチイン環等の5ないし14員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、5ないし10員の単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられる。好適には、チオフェン環、ピリジン環、インドール環、及びキノキサリン環である。

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

上記Eの定義における「2, 5 - ジ 置換フェニル基」の好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ - 1 e 」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta-1e$] 2, 5-ジメトキシフェニル基、2-クロロー5-(トリ フルオロメチル) フェニル基、2,5 – ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、 2-フルオロー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェ ニル基、2-メトキシー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルス ルファニルー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、 2-モルホリノ-5- (トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル基、5-[(1,1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル基、4-メトキシビフェニル-3-イル基、2-プロモ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフル オロメチル)フェニル基、2- (2, 4-ジクロロフェノキシ) -5- (トリフ ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5-(トリフルオロメチル) フェニル基、2-(2,2,2-トリフ ルオロエトキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - メトキ シフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー 3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ピペリジノー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフェノ キシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、 5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5-ジエトキシフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、5-ク ロロー2ーシアノ基、5ージエチルスルファモイルー2ーメトキシフェニル基、 2-クロロー5-ニトロフェニル基、2-メトキシー5- (フェニルカルバモイ ル)フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン

チルオキシ基、5-カルバモイルー2-メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-[(2,2-ジメチル)プロピオニル]-2-メチルフェ ニル基、5 - メトキシー2 - (1 - ピロリル)フェニル基、5 - クロロー2 - (p ートルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル)フェニル基、2-フルオロ-5-メタンスルホニル基、2-メトキシ-5-フェノキシ基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5-モルホリノー2-ニトロフェニル基、5-フルオロー2-(1-イミ ダゾリル)フェニル基、2-プチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル] -2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフ エニル基、2.5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2-(4-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基 上記Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」としては、更に好適には、 「2, 5ージ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロ メチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 δ-2 e」から選 択される基であり、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ ル基である。

【置換基群 δ - 2 e] 2 - クロロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2,5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - フルオロー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - フルオロメチル) フェニル基、2 - スチル) フェニル基、2 - スチルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - ステルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - ステルスルファニルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - ステルスルファニルー 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - ナフチルオキシ)

-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル) ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2,2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロ-3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基

Eの定義における「3,5-ジ置換フェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。 上記Eの定義における「3,5-ジ置換フェニル基」の好適な基の具体例としては、下記「置換基群 δ -3e」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta - 3$ e] 3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5 ージクロロフェニル基、3,5ービス [(1,1ージメチル)エチル]フェニル基、3ープロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ープロモー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーメトキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3,5ージストロフェニル基、3,5ージメチルフェニル基、3,5ージメトキシフェニル基、3,5ービス(メトキシカルボニル)フェニル基、3ーメトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3ーカルボキシー5ー(トリフルオロメチル)フェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基、3・5ージカルボキシフェニル基

上記Eの定義における「3, 5-ジ置換フェニル基」としては、更に好適には、「3, 5-ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群 δ -4e」から選択される基であり、最も好適には、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ

ル基である。

[置換基群 δ - 4 e] 3, 5 - ピス (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - フルオロ-5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - プロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - カルボキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基

Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の一CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基である場合を除く)」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」 の定義における「単環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「縮合多環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「縮合多環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、①一般式(I)中の一CONHー基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基は除く。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、 好適には、5ないし10員の単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基であり、

このとき、好適な基の具体例としては、チアゾリル基、チェニル基、ピラゾリル 基、オキサゾリル基、1,3,4ーチアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニ ル基、ピラジニル基、及びキノリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、 更に好適には、5員の単環式へテロアリール基であり、特に更に好適には、チア ゾリル基、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、及び1,3,4ーチア ジアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

ここで、上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合 多環式へテロアリール基」としては、「無置換のチアゾールー2ーイル基は除く」 ので、該「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール 基」としては、最も好適には、置換チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」が「置換チアゾリル基」である場合、好適には、「モノ置換チア ゾールー2ーイル基」、及び「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、更に好適 には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である場合、特に更に好適には、下記「置換基群 $\delta-5$ e」から選択される基であり、最も好適には、4ー[(1,1-ジメチル)エチル]ー5ー[(2,2-ジメチル)プロピオニル]チアゾールー2ーイル基である。

[置換基群 $\delta - 5$ e] 5 - 7 ロモー4 - [(1, 1 - i) x f n) x f n) x f n] f r y - n - 2 - 1 n = 2 - 1 n = 4 - (h y z n x f n) f r y - n - 2 - 1 n 基、<math>5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 1 - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 2 - 1 n 基、5 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n 基、6 - i r y - 2 - 1 n E i r y - 2 - 1 n E i r y - 2 - 1 n E i r y - 2 - 1 n E i r y - 2 - 2 n E i r y - 2 - 2 n E i r y x y - 2 n E i r y - 2 n E i r y x y - 2 n E i r y x y - 2 n E i r y x y x y x y x y x

オロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル基、4-[(1,1-ジメチル) エ チル】-5-エチルチアゾール-2-イル基、4-エチル-5-フェニルチアゾ ールー2ーイル基、4ーイソプロピルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、 4ープチルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4ー[(1,1ージメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2-イル基、4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾールー 2-イル基、4-「(1,1-ジメチル) エチル]-5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4-[(1、1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン -1-イル) チアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5 - (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル基、5-カルボ キシメチルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、4、5-ジフェニルチアゾ ールー2ーイル基、4ーベンジルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾール-2-イル基、5-アセチル -4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾ ールー2ーイル基、5-エトキシカルボニルー4-フェニルチアゾールー2ーイ ル基、5-エトキシカルボニル-4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾール-2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-(2-フェニル エチル)カルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5-エトキシカ ルボニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾールー2-イル基、5-カルボキ シー4-「(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル基、5-(エトキ シカルボニル) メチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーカルボキシ - 4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-プロピルカルバモイル-4-フェ ニルチアゾールー2ーイル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ

テロアリール基」が「モノ置換チアゾールー2ーイル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6e$ 」に示す基が挙げられる。

[置換基群 $\delta-6$ e] 4-[(1,1-i) + i) エチル] チアゾールー2ーイル基、4-[3,5-i] ストリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2ーイル基、4-[3,4-i] クロロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-(2,4-i) クロロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-(3,4-i) クロロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-[4-(1,1)] チアゾールー2ーイル基、4-(2,5-i) フルオロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-(2,5-i) フルオロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-(4-i) キシフェニル) チアゾールー2ーイル基、4-[3-(1,1)] チアゾールー2ーイル基、4-[3-(1,1)] チアゾールー2ーイル基、4-(1,1) チアゾールー2ーイル基、4-(1,1) チアゾールー2ーイル基

上記一般式(I)で表される化合物としては、好適には、「下記一般式(X-1)で表される置換安息香酸誘導体」以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
 $(X-1)$

(式中、

R 1001は、下記の一般式 (X-2):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-2)$

または、下記の一般式 (X-3):

$$R^{1003}$$
 R^{1004}
 CH_2
 $(X-3)$

(式中、 R^{1003} 、 R^{1004} および R^{1005} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 R^{1009} および R^{1010} は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1のアシル基を示す)であり;

 R^{1002} は、水素原子、置換されていてもよい炭素数 $1\sim 6$ の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数 $6\sim 1$ 2 のアリール基、置換されていてもよい炭素数 $4\sim 1$ 1 のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数 $7\sim 1$ 4 のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数 $5\sim 1$ 3 のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数 $2\sim 1$ 1 のアシル基であり;

X¹⁰⁰¹は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。)上記一般式(I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトールエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式(I)で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存

在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式(I)で表される化合物が例えば2-ヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(tautomer)である2-ピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置は2配置又はE配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

化合物番号	A O	E
1	Me O	CF ₃
2	OH	CF ₃
3	OH F	CF ₃
4	OH	CF ₃
5	O Me	CF ₃
6	OH Br	CF ₃

7	ОН	CF ₃
8	OH NO ₂	CF ₃
9	OH CN	CF ₃
1 0	OH Me	CF ₃
11	OH Me Me	CF ₃
1 2	OH O Me	CF ₃
1 3	НО	CF ₃
1 4	MeO N Me	CF ₃

1 5	OH OH Me	CF ₃
1 6	OH CN	CF ₃
1 7	OH CN CO ₂ Me	CF ₃
1 8	OH CN CO₂H	CF ₃
19	Đ H	CF ₃
2 0	OH SiMe ₃	CF3 CF3

2 1	OH H	CF ₃
2 2	OH	CF ₃
2 3	ĕ →	CF ₃
2 4	ē -	CF ₃
2 5	OH CF ₃	CF ₃
2 6	OH CF ₂ CF ₃	CF ₃

2 7	OH N	CF ₃
2 8	OH S	CF ₃
2 9	OH S	CF ₃
3 0	OH N S— Me	CF ₃
3 1	H A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	CF ₃
3 2	OH N	CF ₃

3 3	OH OMe	CF ₃
3 4	OH Me Me	CF ₃
3 5	OH CO ₂ Me	CF ₃
3 6	OH CO₂H	CF ₃
3 7	OH CF3	CF ₃
3 8	OH CONMe ₂	CF ₃
3 9	OH OH	CF ₃

4 0	OH OH	CF ₃
4 1	OH SO ₂ NMe ₂	CF ₃
4 2	OH O	CF ₃
4 3	OH NH ₂	CF ₃
4 4	OH NMe ₂	CF ₃
4 5	OH HN O	CF ₃
4 6	OH H N N N N N N N N N N N N N N N N N N	CF ₃

4 7	OH HN N S	CF ₃
4 8	OH NO ₂	CF ₃
4 9	0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =	CF ₃
5 0	OH ON H CI	CF ₃
5 1	CI	CF ₃
5 2	ОН	CF ₃

	ÓН	
5 3	Me	CF ₃
5 4	HO Br	CF ₃
5 5	но	CF ₃
5 6	CI	CF ₃
5 7	НО	CF ₃
5 8	OH Me	CF ₃
5 9	MeO OH	CF ₃
6 0	OH Me Me Me Me	CF ₃

6 1	CI CI	CF ₃
6 2	Me OH Me Me Me	CF ₃
6 3	OH F	CF ₃
64	CI	CF ₃
6 5	MeO	CF ₃
6 6	OH OMe	CF ₃
6 7	OH NHSO₂Me	CF ₃
6 8	H O H O N O N O N O N O N O N O N O N O	CF ₃

6 9	OH HN Me	CF ₃
7 0	OH SO ₂ NH ₂	CF ₃
7 1	OH	CF ₃
7 2	OH	CF ₃
7 3	OH	CF ₃
7 4	OH Br S	CF ₃
7 5	OH N CI	CF ₃
7 6	OH N	CF ₃

7 7	OH HN CI	CF ₃
7 8	HN OH	CF ₃
7 9	OH HN CI	CF ₃
8 0	======================================	CF ₃
8 1	OH	CF ₃
8 2	Me O CI	CF ₃
8 3	OH Br	CF ₃
8 4	OH Me	CF ₃

8 5	OH CI	CF ₃
8 6	OH Br	CF ₃
8 7	OH	₽ ₂ ←
8 8	OH	CF-3
8 9	O O CI	2-43
9 0	OH Br	CF ₃
9 1	OH	CF ₃
9 2	OH	CF ₃

9 3	OH Br	CF ₃
9 4	OH Br	CF ₃
9 5	OH	CF ₃
9 6	OH CI	CF ₃
9 7	OH Br	CF ₃
9 8	OH Br	CF ₃
9 9	OH NO ₂	CF ₃
100	OH Me	CF ₃

101	OH OMe	CF ₃
102	OH Me	CF ₃
103	OH Me	CF ₃
104	OH .	CF ₃
105	OH	CF ₃ OMe
106	OH C	CF ₃
107	OH CI	CF ₃
108	OH C	CF ₃ CO ₂ Me

109	OH	CF ₃
1 1 0	OH	CF ₃
111	OH CI	CF ₃
112	OH	CF ₃
113	OH	CF ₃ OCH ₂ CF ₃
114	OH CI	CF ₃

1 1 5	OH CI	CF ₃ O Me CI Me
1 1 6	OH	CF ₃
117	OH	CF ₃
118	OH	CF ₃
119	OH N CI	CF ₃
1 2 0	Mia O	CI
1 2 1	OH	G G

1 2 2	OH	σ - σ
1 2 3	OH Br	F
124	OH F	G G
1 2 5	OH	a
1 2 6	OH Br	CI
1 2 7	OH	CI
1 2 8	OH Br	C C
1 2 9	CI	G G
1 3 0	OH NO ₂	CI

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 3 1	OH Me	a
1 3 2	OH OMe	CI
1 3 3	OH Br	NO ₂
134	OH	Me Me Me
135	OH C	Me Me Me OMe
1 3 6	O O CI	Me Me OMe
137	OH Br	Me Me

1 3 8	OH CI	Me Me Me Me
139	Me O CI	Me Me Me Me Me
140	OH Br	Me Me Me Me Me
141	OH	OMe
1 4 2	OH Br	OMe OMe
143	OH Br	OMe
144	OH Br	CO ₂ Me CO ₂ Me

1 4 5	OH Me	Me Me Me Me Me
1 4 6	OH NO ₂	Me Me Me Me Me
1 4 7	OH Me	Me Me Me Me Me
1 4 8	OH OMe	Me Me Me Me Me
1 4 9	OH Me	Me Me OMe
150	OH Br	CO₂H CO₂H
151	OH	Me Me

	T	
152	OH	OEt OEt
1 5 3	OH	Me Me
154	OH CI	CI CN
1 5 5	OH CI	SO ₂ NEt ₂
156	OH CI	NO ₂
157	OH CI	OMe H
158	OH CI	OMe
1 5 9	OH CI	O HN Me OMe

1 6 0	CI OH	OMe Me
1 6 1	OH CI	O Me
162	OH	Me O Me Me Me
163	OH	CONH₂ OMe
164	OH CI	Me Me
165	OH	SO ₂ Me
166	OH GI	Me Me Me

167	OH CI	OMe N
168	ŏ , C	CI O=S——Me
169	OH	O = S — Me
170	ē Jū	SO ₂ Me
171	Đ C	OMe
172	OH	Me
173	OH	Me Me OMe

174	OH CI	O N NO ₂
175	OH C	r-<->===================================
176	OH	NO ₂
177	Ö C	Me Me
178	OH	Me OMe
179	OH	m-\
180	OH	F
181	OH	CI

1 8 2	OH .	CI
183	OH	OMe
184	OH N CI	Me Me Me Me Me Me
185	OH Br	Me Me Me Me
186	OH Br	Me Me Me S Br
187	OH Br	N CF3 Br
188	OH	Me Me Me S CN
189	OH Br	Me Me Me S CN

190	OH Br	→ N Me
191	OH Br	N Me S Me
192	OH Br	N Me
193	OH Br	N Me
194	OH Br	N Me CF ₃
195	OH Br	Me Me Me S Et
196	OH Br	S Et
197	OH Br	N Me
198	OH Br	N Me

199	OH	Me Me Me S O Me Me Me
200	Me O CI	Me Me Me S Me Me Me Me
2 0 1	OH Br	Me Me Me S Me Me Me
202	OH Br	Me Me Me CO ₂ Et
203	OH Br	Me Me S CO ₂ H
204	OH Br	Me Me Me
2 0 5	OH Br	Me Me Me

2 0 6	OH Br	Me Me Me
2 0 7	OH Br	Me Me Me
2 0 8	OH Br	N S
2 0 9	OH Br	N CO ₂ Et
210	OH Br	N CO ₂ H
211	OH Br	N S
2 1 2	OH Br	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
213	OH Br	S CF3

214	OH Br	N Me
2 1 5	OH Br	
2 1 6	OH Br	S CO ₂ Et
217	OH Br	S CO ₂ H
2 1 8	OH	S CO ₂ Et
2 1 9	OH Br	S CO ₂ Et
2 2 0	OH Br	N CONHMe
2 2 1	OH Br	N CONHET

		
2 2 2	OH Br	N H Me O Me
2 2 3	OH Br	S H
2 2 4	OH Br	S CO ₂ Et
2 2 5	OH H	N CO ₂ Et
2 2 6	Q L	S CO ₂ Et
227	OH F	N CO ₂ Et

2 2 8	OH CF ₃	N CO ₂ Et
2 2 9	OH N	S CO ₂ Et
230	OH S	S CO ₂ Et
2 3 1	OH C	CF ₃
2 3 2	OH CI	EtO₂C S
233	OH Br	N-NH
234	OH Br	N Et

2 3 5	OH Br	
2 3 6	OH Br	
2 3 7	OH	N-N S CF3
2 3 8	OH Br	N-N N-S CF3
2 3 9	OH CI	
2 4 0	OH	CI
2 4 1	OH CI	OMe N CI
2 4 2	OH	
2 4 3	OH CI	N Br

2 4 4	OH	N N
2 4 5	OH .	N Br
2 4 6	OH Br	N H N Me
2 4 7	OH O=S-NH O CF ₃	CF3
2 4 8	OH	Me O OH F ₃ C CF ₃ H CI
2 4 9	OH OH	CF ₃
2 5 0	OH F	CF ₃
251	OH	Me NH ₂ NH ₂

2 5 2	OH CI	CF ₃
253	OH	CF ₃
254	OH	CF ₃
2 5 5	OH	N CI
2 5 6	Me OH	CF ₃
257	Me OH Me Br	CF ₃
2 5 8	OH Me Br	CF ₃
259	OH Br	CF ₃

2 6 0	OH	N CI
261	OH	CF ₃
262	OH	CF ₃
263	OH	N F F
264	OH CI	OMe
265	OH	CF ₃
266	OH	F F F
267	OH	Me

2 6 8	OH Br	CF ₃
	Br	CF ₃

.

一般式(I)で表される化合物は、例えば、以下の反応工程式に示した方法によって製造することができる。

反応工程式

(式中、A、環 Z 及び E は、一般式(I)における定義と同意義であり、 A^{101} は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R 及び R^{101} は水素原子、 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基等を表し、 E^{101} は、一般式(I)の定義におけるE又は E の前駆体を表し、G はヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素 - オキシ基(好ましくは、ハロゲン原子で置換されていてもよいアリールーオキシ基)、アシルーオキシ基、イミドーオキシ基等を表す)

(第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド(3)製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中0 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C} の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

酸ハロゲン化剤としては、例えば、塩化チオニル、臭化チオニル、塩化スルフリル、オキシ塩化リン、三塩化リン、五塩化リンなどを挙げることができ、 A^{101} が水素原子の場合には三塩化リンが、 A^{101} がアセチル基等の場合にはオキシ塩化リンが好ましい。脱水縮合剤としては、例えば、N, N ージシクロヘキシル

カルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N, Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ベンゼン、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、N, Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー (Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41卷,第16号,p.2939-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで E^{101} を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。

(第2工程)

アミド(3)が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例えば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若しくは前駆体;ヒドロキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物である化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い

ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ·W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編 「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」、(米国)、第3版、ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月; 「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」、(米国)、全4巻、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えば、リチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著 「パラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」、(米国)、アカデミック・プレス (Academic Press)、 1985年; 辻二郎 (J. Tsuji) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタ リスツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」、(米国)、ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式(I)で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式 (I) に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び 実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応 条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えること によって、一般式 (I) に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)で示される化合物は抗癌作用を有しており、該化合物を有効成分と

して含む医薬は癌の予防及び/又は治療のために用いることができる。本明細書 において「癌の予防及び/又は治療」あるいはその類義語は、殺癌細胞又は静癌 作用のフォーか、組織又は細胞の癌化阻害作用、癌の転移阻害作用、既存の抗癌 剤の作用増強、既存の抗癌剤に対する薬剤耐性の克服作用、癌性悪疫質改善作用、 再発防止作用、癌患者の延命作用などを含めて最も広義に解釈する必要があり、 いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。本発明の医薬は、皮膚癌、 黒色腫、腎臓癌、肺癌、肝癌、乳癌、子宮癌、膵癌、その他の固形癌、肉腫、骨 肉腫、癌の転移浸潤、炎症性病巣の癌化、癌性悪液質、癌の転移、急性骨髄芽球 性白血病等の白血病、多発性骨髄腫、レンネルトリンパ腫、悪性リンパ腫、癌の 抗癌剤耐性化、ウイルス性肝炎および肝硬変等の病巣の癌化、大腸ポリープから の癌化、脳腫瘍、神経腫瘍、サルコイドーシス等の予防及び/又は治療に用いる ことができるが、本発明の医薬の適用対象はこれらの癌に限定されることはない。 本発明の医薬の有効成分としては、一般式(I)で表される化合物及び薬理学的 に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる 群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬と しては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分で ある上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬 組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有 効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製

剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース、 アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当

業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度である。

実施例

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

〇一アセチルサリチロイルクロリド (345mg, 1.7mmol)のベンゼン (10mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリン (500mg, 2.2mmol)、ピリジン (0.5mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体 (570mg,84.2%)を得た。

mp 124-125°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8.0, 1.2Hz), 7. 39 (1H, td, J=7.6, 1.2Hz), 7. 57 (1H, ddd, J=8.0, 7.6, 1.6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, dd, J=8.0, 1.6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号1;100mg,0.25mmol)のエタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.5mL,1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。

酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(40mg, 45.1%)を得た。

mp 179-180°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 5, 1. 2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 3, 1. 2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

以下の実施例において例3の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例4:化合物番号4の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3, 5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例5:化合物番号5の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号4;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)のテトラヒドロフラン(6mL)溶液に、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去て得られた残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例5の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例6:化合物番号6の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₅): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98

(1 H, d, J=2.8 Hz), 8.43 (2 H, s), 10.82 (1 H, s), 11.37 (1 H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-rセトキシ-N-[3,5-rビス(トリフルオロメチル)]ベンズアミド(化合物番号1;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、 $NaHSO_4$ 水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-nキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例7:化合物番号7の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 86 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例8:化合物番号8の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 12 (1H, s). 例9: 化合物番号 9 の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2 - ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシー5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル($693\,\mathrm{mg}$, $2\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、塩酸ヒドロキシルアミン($167\,\mathrm{mg}$, $2.4\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、N-メチルピロリドン($3\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$)の混合物を $115\,\mathrm{C}\,\mathrm{C}\,\mathrm{C}\,\mathrm{d}\,\mathrm{fh}\,\mathrm{lh}$ 攬拌した。反応混合物を冷却後、2規定塩酸($5\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$)、水($30\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体($527\,\mathrm{mg}$, 76.7%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7. 70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5ーシアノサリチル酸

2-ベンジルオキシー5-シアノ安息香酸ベンジルエステル($446\,\mathrm{mg}$, $1.3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$),5%パラジウムー炭素($45\,\mathrm{mg}$)にエタノール($10\,\mathrm{mL}$)、テトラヒドロフラン($10\,\mathrm{mL}$)を加え、室温で2時間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体($212\,\mathrm{mg}$, 100.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-シアノ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号9)

原料として、5-シアノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例10:化合物番号10の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1; 8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8 Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例11:化合物番号11の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1,1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2.15g,12.1mmol)の1,4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g,18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g,47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g,15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g,14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1,4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g,77.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-[(1, 1- ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号11) 原料として、<math>5-[(1, 1- ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベン

ジルブロミド (17.96g, 105mmol)、炭酸カリウム (19.35g, 140mmol)、メチルエチルケトン (350mL) の混合物を 8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣に 2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g, 71.4%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸

5-アセチルー2ーベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル (5.69g, 20mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン (20mL+20mL)混合溶液に、2規定水酸化ナトリウム (11mL)を加え、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体 (4.92g, 91.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 55 (3H, s), 5. 32 (2H, s), 7. 30-7. 43 (4H, m), 7. 49-7. 52 (2H, m), 8. 09 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド

5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸(4.87g,18mmol)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(4.54g,19.8mmol)、ピリジン(5.70g,72mmol)のテトラヒドロフラン/ジクロルメタン(7

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

以下の実施例において例12(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。ま た、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若 しくは混合して用いた。

(4) 5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12)

5-アセチルー 2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(602mg,1.25mmo1)、5%パラジウム炭素(<math>60mg)にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、水素雰囲気下、室温で30分間攪拌した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を<math>n-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg,47.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2.5 9 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2)

H, s), 10. 89 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

5-アセチルーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;50.5mg,0.13mmol)のエタノール(2mL)懸濁液に、水素化ホウ素ナトリウム(23.6mg,0.62mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/n-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(39.7mg,78.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (3H, d, J=6.3Hz), 4. 71 (1H, q, J=6.3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

 $5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;100.0mg,0.26mmol)のエタノール(3mL)溶液に、ピリジン(45<math>\mu$ L,0.56mmol)、O-メチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8mg,0.31mmol)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+サン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(102.1mg,95.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2.

4 Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 09 (1H, d, J=2. 4 Hz), 8. 4 7 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例15:化合物番号15の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 1 2)、及びO-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例 1 4 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 47 (1H, s).

例16:化合物番号16の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)のエタノール(6mL)溶液に、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷冷下、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶を濾取、エタノールから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号16)原料として、5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシ安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:9.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1 1. 43 (1H, s).

例17:化合物番号17の化合物の製造

(1) 5-[(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmo1)、シアノ酢酸メチルエステル(198mg, 2mmo1)、酢酸(<math>6mL)、トリエチルアミン(0.2m1)の混合物を5時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、析出した結晶を濾取、n-ヘキサンから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(327.7mg, 66.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ビドロキシフェニル) -2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17)$

原料として、5-[(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3, 5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た

収率 66.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

3- ({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル}-4-ヒドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17;50mg,0.11mmol)のエダノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;475mg,1mmol)、スチレン(130mg,1.25mmol)、酢酸パラジウム(4.5mg,0.02mmol)、トリス(オルトートリル)ホスフィン(12.2mg,0.04mmol)、ジイソプロピルアミン(388mg,3mmol)、N,Nージメチルホルムアミド(2mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1)で精製して、標題化合物の淡黄色固体(173mg,38.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 20-7. 29 (3H, m), 7. 38 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 59 (2H, d, J=7.5Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz),

7. 86 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 33 (1H, brs).

例20:化合物番号20の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;950mg,2mmol)、トリメチルシリルアセチレン(246mg,2.5mmol)、トリエチルアミン(2mL)のN,N-ジメチルホルムアミド(4mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(23mg,0.02mmol)、沃化第一銅(4mg,0.02mmol)を加え、40℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル(100mL)及び1規定クエン酸(100mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=19:1)で精製、n-ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色結晶(286mg,32.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例21:化合物番号21の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号20;233mg.0.5mmol)のメタノール(1mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をエタノール/水から再結晶して、標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及びフェニルアセチレンを用いて例20と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7. 46 (3H, m), 7. 53-7. 57 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例23:化合物番号23の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;200mg,0.42mmol)の1,2ージメトキシエタン(3mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(16mg,0.0014mmol)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン(57mg,0.47mmol)、1mol/L炭酸ナトリウム水溶液(1.3mL)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(109mg,61.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 67
-7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7.
87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 49 (2H, s),
10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例24:化合物番号24の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号22)を用いて例<math>12(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率: 44. 7%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル)安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」,
 1996年、第44巻、第4号、p. 734-745参照]

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標

題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロエチル) 安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年、第44巻、第4号、p. 734-745参照]

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率:57.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び<math>2-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44. 4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5. 4, 3. 6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3. 6, 1. 2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5. 1, 0. 9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1

H, d, J = 2.4 Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び<math>3-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.06 (1H, d, J=8.7Hz), 7.57 (1H, dd, J=4.8, 1.5Hz), 7.66 (1H, dd, J=4.8, 3.0Hz), 7.81-7.84 (2H, m), 7.86 (1H, s), 8.18 (1H, d, J=2.1Hz), 8.49 (2H, s), 10.90 (1H, s), 11.33 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5- (2-プロモアセチル) -N-[3, 5-ピス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド

5-アセチルー2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] ベンズアミド(例12(3)の化合物;4.81g,10mmol)のテトラヒドロフラン(30ml)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+1)・酢酸エチル=4:1)で精製、酢酸エチル/n-n+1)で精製、酢酸エチル/n-n+1)を得た。標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J

= 8. 7, 2. 4 Hz), 8. 29 (1 H, d, J = 2. 4 Hz), 8. 31 (2 H, s), 10. 91 (1 H, s).

(2) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2-メチルチアゾール4-イル)ベンズアミド

2-ベンジルオキシ-5-(2-プロモアセチル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(280mg,0.5mmol)、チオアセタミド(41mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg,0.60mmol)、エタノール(15mL)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾

燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(n-\alpha+\psi)$: 酢酸エチル=4:1) で精製して、標題化合物の白色固体(181mg, 67.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(2-メチルチアゾール4-イル)ベンズアミド(化合物番号30)2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2-メチルチアゾール4-イル)ベンズアミド(160mg, 0.3mmol)、10%パラジウム-炭素(240mg)にエタノール(10ml)を加え、水素雰囲気下、3.5時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体(103.4mg, 79.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H,

dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例31:化合物番号31の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー (2ープロモアセチル) -Nー [3, 5ービス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド (例12 (3) の化合物;280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン (51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム (50mg,0.6mmol)、エタノール (10mL) の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=1:2) で精製して、白色固体 (130.3mg) を得た。次いでこの固体 (108mg,0.19mmol) と10%パラジウムー炭素 (11mg)、エタノール (8mL)、酢酸エチル (8mL)の混合物を、水素雰囲気下、7時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:3) で精製して、標題化合物の白色固体 (18.3mg,20.2%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例32:化合物番号32の化合物の製造

(1) N - [3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -5-3-ビーントキシベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ョードベンズアミド(化合物番号7;4.75g,10mmol)、クロロメチル

メチルエーテル(1.14m1,15mmo1)、炭酸カリウム(2.76g,20mmo1)、アセトン(50mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー($n-\wedge$ キサン:酢酸エチル=3:1)で精製、 $n-\wedge$ キサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(3.96g,76.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N− [3, 5−ビス(トリフルオロメチル)フェニル]−2−メトキシメトキシ−5−(ピリジン−2−イル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ヨードー2ーメトキシメトキシベンズアミド (0.20g, 0.39mmol) のN, Nージメチルホルムアミド (8ml) 溶液に、トリーnーブチル (2ーピリジル) スズ (0.13ml, 0.41mmol)、ジクロロビス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (32.1mg、0.05mmol) を加え、100℃で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーへキサン:酢酸エチル=2:1→1:1) で精製して、標題化合物の白色粉末 (37.9mg, 20.8%) を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28 (1H, m), 7. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 68-8. 70 (1H, m),

8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 12 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号32)

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシ -5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(37.9mg,0.08mmol) にメタノール(3ml)、濃塩酸(0.5ml)を加え、2時間加熱還流した。反 応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチル で抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで 乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ -(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(1 6.2mg,47.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7. 86-7. 91 (2 H, m), 7. 97 (1H, d, J=7.8Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 59 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 64-8.66 (1H, m), 10.97 (1H, s), 11.53 (1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル(5.00g, 25.7mmo1)、炭酸カリウム(7.10g, 51.4mmo1)、N, N-ジメチルホルムアミド(25mL)の混合物に、氷冷下、沃化メチル(2.5mL、40.1mmo1)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄(イソプロピルエーテル/n-ヘキサン)して、標題化合物の白色結晶(5.17g, 96.5%)を得た。 ^1H-NMR ($CDC1_3$): δ 2.59(3H, s), 3.92(3H, s), 3.99(3H, s), 7.04(1H, 1, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 17, 16, 17, 17, 18, 19

(2) 5-イソブチリルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (0.50g, 2.40 mmo1)、tertーブトキシカリウム (0.81g, 7.22mmo1)、テトラヒドロフラン (10mL) の混合物に、氷冷下、沃化メチル (0.5mL、8.03mmo1) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=3:1→2:1) で精製して、標題化合物の薄黄色オイル (143.1mg, 25.2%) を得た。

¹H-NMR (CDC1₃):δ 1.22 (6H, d, J=6.9Hz), 3.52 (1H, m), 3.92 (3H, s), 3.98 (3H, s), 7.05 (1H, d, J=8.7Hz), 8.13 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.42 (1H, d, J=2.4Hz).

(3) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸
 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル (143.1mg,
 0.60mmol)のメタノール (5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液 (1mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規

定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗 浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色結晶 (134mg, 定量的)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

(4) $5- 4 y y y y - N - [3, 5 - \forall x (トリフルオロメチル) フェニル] - 2 - メトキシベンズアミド$

原料として、5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.1Hz), 9. 98 (1H, s). (5) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-イソプチリルベンズアミド (化合物番号34)

5ーイソブチリルーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-2ーメトキシベンズアミド(143.4mg,0.33mmo1)、2,4,6ーコリジン(3m1)、沃化リチウム(53.1mg,0.40mmo1)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーペキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、酢酸エチル/イソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色結晶(90.3mg,65.3%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オプ・ザ・ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 1956年, p. 3099-3107参照]

例36:化合物番号36の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号35;2.85g,7mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン(14mL+14mL)懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(14mL)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸(20mL)を加え、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、標題化合物の白色結晶(2.68g,97.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 1

0. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例36の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸 化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合 して用いた。

例37:化合物番号37の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸(182 mg, 1 mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(687 mg, 3 mmo1)、三塩化リン($87 \mu L$; 1 mmo1)、トールエン(10 mL)を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶(151 mg, 25.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs).

例38:化合物番号38の化合物の製造

(1) 4 - ベンジルオキシ-N-[3, 5 - ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(100mL)懸濁液に、氷冷下、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー4ーヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号35;8.15g,20mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(100mL)溶液を加え、室温で1時間攪拌した。次いでベンジルプロミド(4.45g,26mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/n-ヘキサ

ンから再結晶して、標題化合物の白色固体(5.38g,54.1%)を得た。 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 3.87 (3H,s),5.33 (2H,s),7.33-7.36 (3H,m),7.46 (1H,d,J=8.7Hz),7.53-7.56 (2H,m),7.82 (1H,s),8.15 (1H,dd,J=8.7,2.1Hz),8.25 (1H,d,J=2.1Hz)8.28 (2H,s),10.87 (1H,s).

(2) 4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸

原料として、4 ーベンジルオキシーNー[3, 5 ービス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

(3) $4-ベンジルオキシ-N^3-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル<math>]-N^1,N^1-ジメチルイソフタルアミド$

4-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(242mg, 0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩(41mg, 0.50mmol)、トリエチルアミン(51mg, 0.50mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、氷冷下、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HC1と略す;95mg, 0.50mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を希塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲル

カラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:4)で精製して、標題化合物の白色固体(165mg, 64.9%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 99 (6H, s) 5. 29 (2H, s), 7. 32-7. 38 (4H, m), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 64 (1 H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 73 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 28 (2H, s), 10. 83 (1H, s).

以下の実施例において例38(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

(4) N³-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -4-ヒドロキシ-N¹, N¹-ジメチルイソフタルアミド (化合物番号38)

4-ベンジルオキシ-N $^3-$ [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-N 1 ,N $^1-$ ジメチルイソフタルアミド($141\,\mathrm{mg}$,0. $28\,\mathrm{mm}$ o 1)、5%パラジウム-炭素($14\,\mathrm{mg}$)、エタノール($5\,\mathrm{m}$ 1)、酢酸エチル($5\,\mathrm{m}$ 1)混合物を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物を濾過し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色固体($106\,\mathrm{mg}$,91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-<math>1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及びピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号39)原料として、2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:96.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル) -N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド 原料として、<math>4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及び<math>4-ベンジルピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.7%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1 H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H,

s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 4
0-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号40)

原料として、2-ベンジルオキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1 H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例41:化合物番号41の化合物の製造

(1) 2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシー5-スルファモイルベンゾエート(4.91g, 20m mo1)のメタノール(30mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(30mL,60mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、析出した固体を濾取して、標題化合物の白色固体(4.55g, 98.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 89 (3H, s), 7. 30 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 32 (2H, s), 7. 92 (1H, dd, J=8.7,

2. 7 Hz), 8. 09 (1 H, d, J = 2. 7 Hz), 13. 03 (1 H, b r).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2ーメトキシー5ースルファモイル安息香酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24. 2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルス ルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(442mg, 1.0mmol)、沃化メチル(710mg, 5.0mmol)、炭酸カリウム(415mg, 3.0mmol)、アセトニトリル(10mL)の懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(207mg, 44.1%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz) 8. 4 3 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号41)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例42:化合物番号42の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル) ベンズアミド

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例41(2)の化合物;442mg,1mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159mg,1.2mmol)、酢酸(5mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して、標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, d d, J=2.4, 2.1Hz), 7. 37 (2H, dd, J=2.4, 2.1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 3 8 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号42)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミドを用いて例<math>34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ 6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1 Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 1 0. 98 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド(化合物番号8)を用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2. 1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1H, br), 10. 84 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 1 0. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 <math>43;364 mg, 1 mm o1)、ピリジン (95 mg, 1.2 mm o1)、テトラヒドロフラン (10 mL) の混合物に、氷冷下、ベングイルクロリド (155 mg, 1.1 mm o1) を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-n+1):酢酸エチル=4:1) で精製して、標題化合物の白色固体 (121 mg, 25.7%) を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 0 4 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例46:化合物番号46の化合物の製造

5-アミノ-N-[.3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43;100.2mg,0.28mmol)のアセトニトリル(4ml)溶液に、<math>4-ジメチルアミノピリジン(3mg),フェニルイソシアネート(30μ L,0.28mmol)を加え、60℃で5分間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標題化合物の薄褐色固体(54.8mg,41.2%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例46と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7. 5, 1. 2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7. 8 Hz), 7. 45-7. 51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例48:化合物番号48の化合物の製造

原料として、5 - [(4-ニトロフェニル) ジアゼニル] サリチル酸、及び3,5 - ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:11.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9.0, 2.4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 5 0 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例49:化合物番号49の化合物の製造

原料として、5 - ({[(4-ピリジン-2-イル) スルファモイル] フェニル} ジ アゼニル) サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用 いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:7.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 87 (1H, t, J=6.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 21-7. 23 (1H, m), 7. 77

(1 H, t, J = 8.4 Hz), 7.87 (1 H, s), 7.95-7.98 (3 H, m), 8.03-8.07 (4 H, m), 8.47 (1 H, d, J = 2.4 Hz), 8.49 (2 H, s), 11.14 (1 H, s), 12.03 (1 H, br).

例50:化合物番号50の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチルエステルを用いて例36と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4-rセチルアミノ-N-[3, 5-r (トリフルオロメチル) フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミド

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 23.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4-アセチルアミノ-N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] <math>-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 50)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 17 (3H, s), 7. 75 (1H, s),

7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1 H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例51:化合物番号51の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例52:化合物番号52の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例53:化合物番号53の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6.6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8.5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例54:化合物番号54の化合物の製造

原料として、5-プロモー4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 89 (1H, s) 6. 70 (1H, s) 7. 69 (2H, s) 7. 95 (1H, s) 8. 12 (2H, s) 11. 62 (1H, s).

例55:化合物番号55の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7.81 (1H, s), 7.86 (1H, d, J=8.5Hz), 8.44 (2H, s), 10.31 (1H, s), 10.60 (1H, s), 11.77 (1H, s).

例56:化合物番号56の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例57:化合物番号57の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 81 (1 H, t, J=8. 0 Hz), 7. 01 (1 H, d d, J=8. 0, 1. 5 Hz), 7. 35 (1 H, d d, J=8. 0, 1. 5 Hz), 7. 84 (1 H, s), 8. 46 (2 H, s), 9. 56 (1 H, s), 10. 79 (1 H, s), 10. 90 (1 H, b r s).

例58:化合物番号58の化合物の製造

原料として、3-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例59:化合物番号59の化合物の製造

原料として、3 -メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例60:化合物番号60の化合物の製造

原料として、5-[(1,1,3,3-テトラメチル) プチル] サリチル酸、及び <math>3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例61:化合物番号61の化合物の製造

原料として、3,5,6-トリクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7.88 (1H, s), 7.93 (1H, s), 8.33 (2H, s), 10.88 (1H, s), 11.36 (1H, s).

例62:化合物番号62の化合物の製造

原料として、3,5-ビス [(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 44 (1H, s).

例63:化合物番号63の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例64:化合物番号64の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8.

0Hz), 7. 69 (1H, dd, J=1. 4, 13. 3Hz), 7. 90 (1H, s), 7. 93 (1H, dd, J=1. 4, 8. 0Hz), 8. 44 (2H, s), 11. 01 (1H, s), 11. 92 (1H, br. s).

例65:化合物番号65の化合物の製造

原料として、4-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例66:化合物番号66の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例67:化合物番号67の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びメタンスルホニルクロリドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9.

48 (1H, s), 10: 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例68:化合物番号68の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 43)、及びベンゼンスルホニルクロリドを用いて例 <math>45 と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 89 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 10 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 51-7. 64 (4H, m), 7. 68-7. 71 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 42 (2H, s), 10. 03 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 13 (1H, brs).

例69:化合物番号69の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号 43)、及びアセチルクロリドを用いて例 <math>45 と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例70:化合物番号70の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド (例41(2)の化合物)を用いて例34(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 1

0. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例 7 1: 化合物番号 7 1 の化合物の製造

原料として、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例72:化合物番号72の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 46.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例73:化合物番号73の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H,

d, J=8.5Hz), 7. 82-7.93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例74:化合物番号74の化合物の製造

(1) 4ープロモー3ーヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸

4-プロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸でpHを1とし、酢酸エチル (50mL)で希釈した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 ${}^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 05 (1H, brs), 7. 40 (1H, s).

(2) 4ープロモー3-ヒドロキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオフェン-2-カルボキサミド(化合物番号74)

原料として、4 ープロモー3 ーヒドロキシチオフェンー2 ーカルボン酸、及び3,5 ービス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例75: 化合物番号75の化合物の製造

5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸 (174mg, 1mmo1)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン (275mg, 1.2mmo1), ピリジン (316mg, 4mmo1) のテトラヒドロフラン/ジクロロメタン (20mL+10mL) 溶液に、オキシ塩化リン (0.112ml, 1.2mmo1) を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (100mL) 及び0.2規定塩酸 (100mL) にあけ、30分間攪拌、セライト濾過し、水層を酢酸エチル

で抽出した。合わせた酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグ ネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1:1) で精製、エタノー ルで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(183mg, 47.6%)を得た。

融点:>270℃

 ${}^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J = 3.3 Hz), 8.36 (1H, d, J = 3.0 Hz), 8.40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例75の製造法が引用されている場合、縮合剤(酸ハロゲ ン化剤)としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独 若しくは混合して用いた。

例76:化合物番号76の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(ト リフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率:45.0%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例77:化合物番号77の化合物の製造

3.5-ビス (トリフルオロメチル) フェニルイソシアネート (255mg, 1. 0 mm o 1) のテトラヒドロフラン (5 m L) 溶液に、アルゴン雰囲気下、6-クロローオキシインドール (184mg, 1.1mmol) のテトラヒドロフラ ン (5 m 1) 溶液、トリエチルアミン (0.3 m L) を加え、室温で4時間攪拌 した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、

飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の桃色固体(172.2mg,40.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例78:化合物番号78の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例79:化合物番号79の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例80:化合物番号80の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス

(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 3. 6%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, brs), 8. 60 (1H, s), 1 1. 31 (1H, s).

例82:化合物番号82の化合物の製造

原料として、N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号81)、及びアセチルクロリドを用いて<math>0.5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.6%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例83:化合物番号83の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₈): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 65 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 76 (1H, d, J=8.4 Hz), 8. 03 (1H, d, J=8.1Hz) 8. 11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8. 74 (1H, s), 11. 02 (1H, s), 12. 34 (1H, s).

例84:化合物番号84の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2.36 (3H, s), 6.97 (1H, d, J=8.4Hz), 7.23 (1H, s), 7.32 (1H, dd, J=8.4, 1.5Hz), 7.57 (1H, d, J=8.4Hz), 7.83 (1H, d, J=8.4Hz), 8.46 (1H, s), 8.69 (1H, s), 11.19 (1H, s). 例85: 化合物番号85の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1 1.4, 2.1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 4 6 (1H, s).

例86:化合物番号86の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97

(1 H, d, J=2.7 Hz), 8.16 (1 H, s), 8.28 (1 H, s), 1 0.69 (1 H, s), 11.45 (1 H, s).

例87:化合物番号87の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7. 61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例88:化合物番号88の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチ ル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 2.7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 14 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例89:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N-[2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8.

85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例90:化合物番号90の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8.1, 2.4, 1.2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例91:化合物番号91の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8.4, 1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8.7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1.8Hz), 12. 04 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例92:化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 44-7.54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例93:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例94:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99'(3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例95:化合物番号95の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例96:化合物番号96の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリ

フルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:79.2%

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8. 1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1. 5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例97:化合物番号97の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 31. 1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J = 8. 1Hz), 7. 26-7. 31 (2H, m), 7. 37 (1H, dd, J= 8. 4, 1. 8Hz), 7. 56 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 65 (1H, brs), 8. 80 (1H, d, J=1. 8Hz), 11. 33 (1H, brs).

例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s),

6. 94 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 27. (1H, ddd, J=8.4,

2. 4. 0. 6 Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5 Hz), 7.

52 (1H, d, J=7.8Hz), 7.84 (1H, d, J=2.4Hz), 8.

46 (1H, d, J=1.5Hz), 10.55 (1H, s), 11.72 (1H, s).

例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s),

6. 93 (1H, d, J = 9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J = 8. 4Hz),

7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1,

0. 9 Hz), 8. 65 (1 H, b r s), 8. 73 (1 H, d, J = 2.1 Hz),

11. 69 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-プロモー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシー5-(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 85 (3H, s), 7. 02 (1H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-モルホリノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11. 03 (1H, s), 12. 38 (1H, s).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:67.0%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d,

J=9.3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9.0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

5-クロロー2-ヒドロキシーN-[3-メトキシカルボニルー5-(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号108;105mg,0.281mmol)のメタノール(2.5mL)懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6mL)を加え、室温で3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100mg,99.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 10. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 6. 94 (1H, d, J=9.6Hz), 6. 9 8 (1H, d, J=9.2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8.9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2.0Hz), 11. 70 (1H, s).

例111:化合物番号111の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ー (2,4 ージクロロフェノキシ) -5 - (トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率: 4. 7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ー [(4 ートリフルオロメチル) ピペリジノ] ー5 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2 H, d, J=10.9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11.0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12.2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8.3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ) -5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.5%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9

9-7.05 (2H, m), 7. 41-7.50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2.0Hz), 11. 59 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, dd, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 91. 5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物 を得た。

収率:74.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5 ークロロー2 ーヒドロキシニコチン酸、及び2 ークロロー5 ー(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 3 9 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, d, J=2. 1Hz), 12. 76 (1H, s), 13. 23 (1H, s).

例120:化合物番号120の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例1と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168°C.

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 35 (3H, s), 7. 14-7. 18 (2 H, m), 7. 35-7. 40 (1H, m), 7. 52-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 8. 05 (1H, brs).

例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3, 5-ジクロロフェニル)ベンズアミド (化合物番号121)を用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例

3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, brs).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.3%

mp 259-261°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45 -7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

m p 258-260℃.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例

3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.2%

¹H-NMR (DMSO- d_8): δ 7.03 (1H, d, J=9.0Hz), 7.36-7.37 (1H, m), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.83-7.84 (3H, m), 10.56 (1H, s), 11.44 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 84 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9.0, 2. 1Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44. 2%

mp 181-182°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0Hz), 10. 83 (1H, s).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.0%

mp 216-217°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 28 (3H, s), 6. 90 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 7, 1. 8Hz), 7. 34-7. 36 (1H, m), 7. 67 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 8Hz), 10. 52 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 29.8%

mp 230-232°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 35-7. 36 (1H, m), 7. 40 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 85 (2H, d, J=1. 5Hz), 10. 55 (1H, s), 10. 95 (1H, s). 例133: 化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59 -7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58 (1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11. 39 (1H, brs).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s),

7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 22 (1H, s), 12. 38 (1H, brs).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] - 2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{8}): \delta$ 1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 49 (1H, d, J=2.4Hz), 10.78 (1H, s), 12.03 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N- $\{5-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 1 3 5)、及びアセチルクロリドを用いて例 5 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメチルアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1、dd、J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 81 (1H, brs), 12. 01 (1H, s). 例139: 化合物番号139の化合物の製造

原料として、 $N-\{3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル\}-5$ -クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号138)、及びアセチルクロリドを用いて<math>0.5 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 34 (18H, s), 2. 36 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 98 (1H, s).

例140:化合物番号140の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H,

d, J=8.7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1.5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1.5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニル を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び5-アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

mp 254-256°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例145:化合物番号145の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2, 5-ビス[(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.27 (9H, s), 1.33 (9H, s),

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 24 (1H,

d, J = 2.1 Hz), 7. 27 (1H, d, J = 2.1 Hz), 7. 32 (1H,

d, J = 2.4 Hz), 7.37 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, brs).

例146:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d,

J=9.3Hz), 7.32 (1H, t, J=1.8Hz), 7.46 (2H, d, J=1.8Hz), 8.07 (1H, s), 8.33 (1H, dd, J=9.3, 2.1Hz), 8.59 (1H, d, J=2.4Hz), 13.14 (1H, s). 例147:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例148:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 2 4 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, brs), 8. 4

8 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 95 (1H, s).

例150:化合物番号150の化合物の製造

原料として、5-プロモー2-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス(メトキシカルボニル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号<math>144)を用いて例109と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1.2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例151:化合物番号151の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-[(1-メチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6. 9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2. 96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7. 8, 1. 8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例152:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジエトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1.

41 (3H, t, J=6.9Hz), 3.97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6.61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.7Hz), 7.10 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.97 (1H, d, J=2.7Hz), 8.16 (1H, d, J=3.0Hz), 10.96 (1H, s), 11.91 (1H, s).

例153:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例154:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-シアノアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例155:化合物番号155の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得

た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例156:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 6. 98 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2. 6Hz)

例157:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例158:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 60 (1H, br. s), 12. 03 (1H, s).

例159:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9. 6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8. 9, 9. 2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4. 0Hz).

例160:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例161:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジブトキシアニリンを用いて

例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例162:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジイソペンチルオキシシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例163:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ーカルバモイルー2 ーメトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

 $^{1}H-NMR (CD_{3}OD): \delta$ 4. 86 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J = 7. 6Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 35 (1H, dd,

J=3.0,7.6Hz),7.47(1H,dd,J=2.0,8.6Hz),8.00(1H,d,J=3.0Hz),8.80(1H,d,J=2.0Hz).例164:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル)プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:65.2%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 69 (3H, t, J=7. 6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7. 6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1. 7, 7. 6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8. 9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1. 7, 7. 6Hz), 7. 31-7. 40 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2. 0, 7. 9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例165:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例166:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノ-2,2,4'-トリメチルプロピオフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6 Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, brs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例167:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2- (1-ピロリル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9H z), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例168:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J = 2. 6, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例169:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:43.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例170:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例171:化合物番号171の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-フェノキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3 H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6 Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例172:化合物番号172の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノー4-メチルビフェニルを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1.5Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α , $\alpha-$ ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz). 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノー2-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダブリル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 99 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 12-7. 19 (2H, m), 7. 42-7. 51 (3H, m), 7. 89 (1H, d, J=2.8Hz), 7. 93 (1H, d, J=1.1Hz), 8. 34 (1H, dd, J=11.4, 2.8Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 76 (1H, brs).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチルー5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 7 9 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3 H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5- [(1, 1-ジメチル)プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 36.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 0. 70 (3H, t, J=7. 4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7. 4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6. 3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6. 6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2. 5, 8. 6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 57 (1H,

d, J = 2.5 Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H,

s), 11. 43 (1H, brs).

例181:化合物番号181の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44.3%

mp 254-255°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1H, s), 11. 01 (1H, s).

例182:化合物番号182の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 26 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例183:化合物番号183の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例184:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例185:化合物番号185の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール 1-プロモー3, 3-ジメチルー2-ブタノン(5.03g, 28.1 mm o 1)、チオウレア(2.35g, 30.9 mm o 1)、エタノール(30 mL)の混合物を1.5時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-ヘキサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow 1:1$)で精製して、標題化合物の黄白色粉末(3.99g, 90.9%)を得た。 1 H-NMR(CDCl₃): δ 1.26(9H, s), 4.96(2H, brs), 6.09(1H, s).

以下の実施例において例185 (1) の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2) $2-アセトキシ-5-ブロモ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$ チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-プロモ安息香酸、及び<math>2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 7.5 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9.

72 (1H, brs).

(3) 5-プロモ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号185)

2ーアセトキシー5ーブロモーNー {4ー [(1,1ージメチル) エチル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド (100.1mg,0.25mmol) のテトラヒドロフラン (3mL) 溶液に、2規定水酸化ナトリウム (0.2ml) を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/nーへキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末 (70.1mg,78.9%) を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.30 (9H, s), 6.80 (1H, b r s), 6.95 (1H, b r s), 7.57 (1H, b r s), 8.06 (1H, d, J=2.4Hz), 11.82 (1H, b r s), 13.27 (1H, b r s). 例186:化合物番号186の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-プロモーN- $\{5-$ プロモー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$ ベンズアミド

 $2-アセトキシ-5-プロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル ベンズアミド (例185 (2) の化合物; 0.20g, 0.5 0 mm o 1) のアセトニトリル (10 mL) 溶液に、<math>N-プロモコハク酸イミド (97.9 mg, 0.55 mm o 1) を加え、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-n+1)$ ン:酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物を粗生成物として得た。

収率:90.9%(2工程)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 4%

mp 215℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 7.00 (1H, d, J=8.8Hz), 7.61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7.97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノ-5-プロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール:「ジャーナル・オプ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Journal of Heterocyclic Chemistry)」、(米国)、1991年、第28巻、p. 1017参照]

例188:化合物番号188の化合物の製造

(1) α - ブロモーピパロイルアセトニトリル

ピバロイルアセトニトリル (1.00g, 7.99mmol) の四塩化炭素 (15mL) 溶液に、N-ブロモコハク酸イミド (1.42g, 7.99mmol) を加え、15分間加熱環流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過し

て除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー $(n-\alpha+ + \nu)$: 酢酸エチル=4:1) で精製して、標題化合物の黄褐色オイル (1.43g,87.9%) を得た。

 1 H-NMR(CDCl $_3$): δ 1.33 (9H, s), 5.10 (1H, s). 以下の実施例において例188 (1) の方法が引用されている場合、プロモ化剤 としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩 化炭素等の溶媒を用いた。

(2) $2-アミノ-5-シアノ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例185(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 ${}^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

(3) $5-クロロ-N-\{5-シアノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ソール-2-イル <math>\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号188)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー5-シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 7Hz), 12. 31 (2H, br).

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー5-シアノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例 1 8 8 (2) の化合物) を用いて例 3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d,

J=8.7Hz), 7.62 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.97 (1H, d, J=2.7Hz), 11.75 (1H, br), 12.43 (1H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7.6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9.6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.8Hz).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジメチルチアゾ ールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6.8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H, m), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 57-7. 61 (2H, m), 8. 16 (1H, d, J=2. 7Hz).

「2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・

オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、(4-7ルオロフェニル)アセトンを用いて例 $188(1) \sim (3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

(1) α - ブロモー (4 - フルオロフェニル) アセトン

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s), 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz).

- (2) $2-r \le J-4-J+N-5-(4-J)+D = 2 \le J-4-J+D = 2 \le J-4-J+D = 3 \le J-4-J+D$
- (3) 5-ブロモーN-[4-メチル-5-(4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号193)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 33 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 59 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 01-13. 65 (2H, br).

例194:化合物番号194の化合物の製造

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例188(1) ~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8%(3工程)

(1) α -プロモー3 - (トリフルオロメチル) フェニルアセトン 1 H-NMR (CDC 1 ₃): δ 2. 38 (3H, s), 5. 43 (1H, s),

7. 52 (1 H, t, J = 7.8 Hz), 7. 61-7. 66 (2 H, m), 7. 69-7. 70 (1 H, m).

- (2) $2-r \le 1-4-x \le n-5-[3-(-1)]$ (1) -1 (1) -1 (2) -1 (3) -1 (3) -1 (4) -1 (4) -1 (5) -1 (7) -1 (7) -1 (7) -1 (8) -1 (7) -1 (8) -1 (9) -1 (9) -1 (9) -1 (1)
- ¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).
- (3) 5-プロモ-N- $\{4-$ メチル-5- [3- (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール-2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号194)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

原料として、2, 2-ジメチルー3- $^{+}$ サノンを用いて例 $_{188}(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (3) $5-プロモーN-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] 5-エチルチア ゾール-2-イル\} 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号195) <math>^1H-NMR$ (CDC1 $_3$): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 41 (9H, s), 2. 88 (2H, q, J=7. 5Hz), 6. 84 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 46 (2H, br).

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例188(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノー4ーイソプロピルー5-フェニルチアゾール

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 6Hz), 3. 0 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5-ブロモ-N-(4-イソプロピル-5-フェニルチアゾール-2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号197)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 26 (6 H, d, J=6.0 Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7 Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例198:化合物番号198の化合物の製造

原料として、1-フェニル-2-ヘキサノンを用いて例 $188(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) αープロモー1ーフェニルー2ーヘキサノン

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-プチル-5-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5-プロモーN-(4-プチルー <math>5-フェニルチアゾールー 2-イル)- 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 198)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7. 2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例199:化合物番号199の化合物の製造

(1) 4ープロモー 2, 2, 6, 6ーテトラメチルー 3, 5ーヘプタンジオン [αープロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1.00g, 5.42mmol)の四塩化炭素(10mL)溶液に、Nーブロモコハク酸イミド(965.8mg, 5.42mmol)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g, 定量的)を得た。

 1 H-NMR (CDC1 $_{3}$): δ 1.27 (18H, s), 5.67 (1H, s). 以下の実施例において例199 (1) の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-プロモコハク酸イミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩

化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール

4-プロモ-2, 2, 6, 6-Fトラメチルー3, $5-\alpha$ プタンジオン ($\alpha-\vec{J}$ ロモージピバロイルメタン; 1. 42g, 5. 40mmo1)、チオウレア (451. 8mg, 5. 94mmo1)、エタノール (15mL) の混合物を 2時間加熱 還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をジクロロメタン/ $n-\alpha$ キサンで結晶化して、標題化合物の白色結晶 (1.23g, 94.5%) を得た。 ^1H-NMR ($CDC1_3$): δ 1. 26 (9H, s), 1. 29 (9H, s), 5. 03 (2H, s).

(3) 5-クロロ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号199)

5-クロロサリチル酸 (143.6 mg, 0.83 mm o 1)、2-アミノー4ー [(1,1-ジメチル) エチル] エチルー5ー [(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール (200.0 mg, 0.83 mm o 1)、三塩化リン (40 μ L、0.46 mm o 1)、クロロベンゼン (4 m L) の混合物を3時間加熱還流した。 反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1) で精製して、標 題化合物の白色粉末 (159.1 mg, 48.4%) を得た。

 1 H-NMR(CDCl₃): δ 1. 33(9H, s), 1. 35(9H, s), 6. 99(1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43(1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70(1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52(2H, br). 以下の実施例において例199(3)の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベン

ゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例200:化合物番号200の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル]-5-[(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号199)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾール(例199(2) の化合物)を用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例199(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 7% (3工程)

(1) α - ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボ

ン酸 エチルエステル

 1 H-NMR (CDCl $_{3}$): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s). (3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 202)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 30 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例203:化合物番号203の化合物の製造

原料として、2-(5-プロモ-2-ヒドロキシベンプイル) アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 202) を用いて例 36 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

(1) 2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例185 (1) の 化合物; 0.87g,5.6 mm o 1) の四塩化炭素 (9 mL) 溶液に、<math>N-プ ロモコハク酸イミド (1.00g,5.6 mm o 1) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-N+サン:酢酸

エチル= 2:1) で精製して、標題化合物の黄灰色粉末(1.23g,93.7%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDCl₃): δ 1.39 (9H, s), 4.81 (2H, brs).

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾ ール

2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (0.10g,0.42mmol)、ピペリジン (0.1mL)、炭酸カリウム (0.20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-n+y):酢酸エチル= 2:1)で精製して、標題化合物の黄色結晶 (80.7mg,79.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例204(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニトリル等の溶媒を用いた。

(3) $2-re++v-5-プロモ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾール-2-イル ベンズアミド$

アルゴン雰囲気下、2-アセトキシー5-プロモ安息香酸(90.3mg,0.35mmo1)、2-アミノー4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7mg,0.34mmo1)、ピリジン(0.1mL)、テトラヒドロフラン(3mL)の混合物にオキシ塩化リン($46\mu L,0.50mmo1$)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマト

グラフィー $(n-\alpha+ y)$: 酢酸エチル=3:1) で精製して、標題化合物の粗生成物 (84.3 mg) を得た。

以下の実施例において例204(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号204) 2ーアセトキシー5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド(粗生成物, 84.3mg)のエタノール(3mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(0.1mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(54.1mg, 36.3%;2工程)を得た。

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 41 (9H, s), 1. 56 (2H, brs), 1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例204(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及びモルホリンを用いて例 204(2) ~(4)

と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾ ール

¹H-NMR (CDC 1₃): δ 1. 33 (9H, s), 2. 76 (4H, brs), 3. 79 (4H, brs), 4. 66 (2H, s).

(3) $2-アセトキシ-5-ブロモ-N-{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾール-2-イル} ベンズアミド$

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-ブロモ-N- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号205) ¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例206: 化合物番号206の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及び4-メチルピペラジンを用いて例 204(2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペ ラジン-1-イル) チアゾール

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, br s), 2. 72 (4H, br s), 6. 51 (2H, s).

(3) 2-アセトキシ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-プロモ-N- $\{4-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$ -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 206)

¹H-NMR (CD₃OD): δ 1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J =8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1 H, d, J=2. 7Hz).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 <math>204(1) の化合物)、及び $4-フェニルピペラジンを用いて例 <math>204(2) \sim (4)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs), 3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6. 88 (1H, tt, J=7. 2, 1. 2Hz), 6. 95 (2H, dd, J=9. 0, 1. 2Hz), 7. 28 (2H, dd, J=8. 7, 7. 2Hz).

(3) $2-rセトキシ-5-プロモ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$ -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) $5-プロモーN-{4-[(1,1-ジメチル) エチル]-5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル}-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 207)$

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s),

3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、5 - プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール を用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 02 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8.4, 2.8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例209:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-酢酸 メチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

8 (1H, brs).

mp 288. 5-229. 5°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9

例210:化合物番号210の化合物の製造

{2-[(5-プロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]-4-フェニルチアゾ

ールー 5 ーイル} 酢酸 メチルエステル (化合物番号 209;75 mg,0.17 mmol)のメタノール (5 mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム (0.5 m L,1 mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーへキサン/酢酸エチルで懸濁洗浄して、標題化合物の淡黄白色結晶(56 mg,77.3%)を得た。

mp 284-286°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジフェニルチア ゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:25.9%

mp 262-263°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノ-4, 5-ジフェニルチアゾール: 「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例212:化合物番号212の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-ベンジル-5-フェニルチアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

mp 198-200°C.

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4ーベンジルー5-フェニルチアゾール:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・プレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年、第10巻、p. 376参照]

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー5-フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp 250% (dec.). $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、1-フェニル-1, 3-プタンジオンを用いて例 $199(1)\sim(3)$ と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 8.9%(3工程)

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノー5-アセチル-4-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

- (3) 5-ブロモーN-(5-アセチルー4-フェニルチアゾールー2ーイル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号214)
- $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 36 (2H, br).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例199(1) ~ (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.7%

- (1) α -プロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン 1 H-NMR (CDCl $_{3}$): δ 6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0 1 (4H, m).
- (2) 2-アミノー5-ベンゾイルー4-フェニルチアゾール
- $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).
- (3) 5 プロモーN-(5 ベンゾイル-4-フェニルチアゾール-2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号215)

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール

-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例217:化合物番号217の化合物の製造

2-(5-) ロモー2- ヒドロキシベンゾイル)アミノー4- フェニルチアゾールー5- カルボン酸 エチルエステル(化合物番号216)を用いて例36 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11.

88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例199

(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

(1) αープロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。

(2) 2-アミノー4- (ペンタフルオロフェニル) チアゾールー5-カルボン 酸 エチルエステル

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4ー(ペンタフルオロフェニル)チアゾールー5ーカルボン酸 エチル(化合物番号219) 1 H-NMR(DMSO-d₆): δ 1.20(3H, t, J=7.2Hz), 2.51(2H, q, J=7.2Hz), 7.02(1H, d, J=8.7Hz), 7.64(1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.90(1H, d, J=3.0Hz), 11.92(1H, br), 12.58(1H, br).

例220:化合物番号220の化合物の製造

2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4ーフェニルチアゾールー5-カルボン酸 (化合物番号217;0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液 (0.2ml)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物 (96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl (137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン (15mL) の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=1:2) で精製、ジクロロメタン/nーヘキサンで結晶化して、

標題化合物の白色粉末(87.9mg, 42.6%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例220の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、WSC・HC1、及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例221:化合物番号221の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3.24 (2H, m), 7.02 (1H, d, J=8.7Hz), 7.40 -7.47 (3H, m), 7.63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7.72 (2H, m), 8.06 (1H, d, J=2.4Hz), 8.20 (1H, t, J=5.4Hz), 11.84 (1H, br), 12.14 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及びイソプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1.07 (6H, d, J=6.3Hz), 4.02 (1H, m), 7.02 (1H, d, J=9.0Hz), 7.40-7.52

(3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例223:化合物番号223の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及び2-フェネチルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. 41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 25 (1H, t, J=6.0Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例224:化合物番号224の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)チアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 64 (1H, br).

例225:化合物番号225の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシピフェニル-3-カルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.7%

mp 207-208°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 23 (3H, t, J=7.2Hz), 4.

22 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 7.

36 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 45-7. 50 (5H, m), 7. 69

-7.76 (4H, m), 7.85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.

31 (1H, d, J=2.4Hz), 11.73 (1H, brs), 12.60 (1H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, (米国), 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例226:化合物番号226の化合物の製造

原料として、(4'-7)ルオロー4-ヒドロキシビフェニル)-3-カルボン酸及 び2-アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.7%

mp 237-238°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz),

4. 21 (2H, q, J = 7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J = 8. 4Hz),

7. 28 (2H, t, J=8.8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7.

71-7.75 (4H, m), 7.81 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz),

8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 5 8 (1H, brs).

[(4'-フルオロ-4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例227:化合物番号227の化合物の製造

原料として、(2', 4' ージフルオロー4ーヒドロキシビフェニル) ー3ーカル ボン酸及び2ーアミノー4ーフェニルチアゾールー5ーカルボン酸 エチルエス

テルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 60-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例228:化合物番号228の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] <math>-3-カル ボン酸

5ープロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mmo1)、ジヒドロキシー4ー(トリフルオロメチル)フェニルボラン(488mg, 2.57mmo1)、酢酸パラジウム(10mg, 0.040mmo1)及び1mo1/L炭酸ナトリウム水溶液(7mL)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、無色液体(563mg)を得た。この液体のメタノール(10mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(3mL)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサン/ジクロルメタンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(458mg,70.4%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) 2- {[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3 -カルボニル} アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号228)

原料として、[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル]-3-カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.7%

mp 236-237°C.

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2 H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例229:化合物番号229の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(1-ピロリル)安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199 (3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H,

d, J=2.7Hz), 11.58 (1H, brs), 12.55 (1H, brs). 例230:化合物番号230の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸

5-プロモサリチル酸(500mg, 2.30mmol)、の1,2-ジメトキシ エタン(5 m L)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス (トリフェニルホスフィ ン) パラジウム(80mg, 0.07mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。 次いで、ジヒドロキシー2ーチエニルボラン(324mg, 2.53mmol)及 び1mol/L炭酸ナトリウム水溶液(7mL)を加え、2時間加熱還流した。反 応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エ チル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧 留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタ ノールによりメチルエステル化し、次いで、シリカゲルカラムクロマトグラフィ - (n-ヘキサン: 酢酸エチル=5:1) で精製して、黄色液体(277mg) を得た。この液体のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1.5 mL)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩 酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサ ン/ジクロルメタンで晶析して、標題化合物の白色結晶(58mg, 11.5%) を得た。

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}): \delta$ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2-[2-ヒドロキシ-5-(2-チェニル) ベンゾイル] アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号230) 原料として、<math>2-ヒドロキシ-5-(2-チェニル) 安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199

(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214℃.

 $^{1}H-NMR(DMSO-d_{6}):\delta$ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz9, 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例231:化合物番号231の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール

3', 5'ービス(トリフルオロメチル)アセトフェノン(0.51g, 2.0 mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(753mg, 2mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣にエタノール(5mL)、チオウレア(152mg, 2mmol)を加え、30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の薄黄白色結晶(520.1mg, 83.3%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N- $\{4-$ [3, 5-ビス(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール-2-イル $\}$ ベンズアミド(化合物番号231)

 $5-\rho$ ロロサリチル酸(172.6mg, 1mmo1)、2-アミノ-4-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール(<math>312.2mg, 1mmo1)、三塩化リン(44μ L, 0.5mmo1)、モノクロロベンゼン(5mL)の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$)で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末(109.8mg, 23.5%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0 Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例232:化合物番号232の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロベング [b] チオフェン-3-カルボン酸 エチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例233:化合物番号233の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.2%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO- d_{6}): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74 -7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10. 86 (1H, s), 12. 09 (1H, s), 13. 00 (1H, brs).

例234:化合物番号234の化合物の製造

プロピオイン (1.03g, 8.87mmol)のエタノール (15mL)溶液に、シアナミド (0.75g, 17.7mmol)、ナトリウムエトキシド (1.21g, 17.7mmol)を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ジクロロメタン:メタノール=9:1)で精製して、標題化合物の黄色アモルファス (369.2mg, 29.7%)を得た。 1 H-NMR (DMSO-d₆): δ 1.04 (3H, t, J=7.5Hz), 1.06 (3H, t, J=7.5Hz), 2.20 (2H, q, J=7.5Hz), 2.

(2) 2-アセトキシ-5-プロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール2-イル) ベンズアミド

43 (2H, q, J = 7. 5Hz), 6. 15 (2H, s).

原料として、2-アセトキシ-5-プロモ安息香酸、及び2-アミノ-4,5-ジェチルオキサゾールを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22.0%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

(3) 5 - プロモ-N- (4, 5 - ジェチルオキサゾール2 <math>-イル) - 2 -ヒド

ロキシベンズアミド (化合物番号234)

原料として、2-アセトキシ-5-プロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃) δ : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1.

26 (3H, t, J = 7.5Hz), 2. 52 (2H, q, J = 7.5Hz), 2.

60 (2H, q, J=7.5Hz), 6.84 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

43 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 8. 17 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例235:化合物番号235の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ジフェニルオキ サゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 32.6%

mp 188-189°C.

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 40-7. 49 (6 H, m), 7. 53-7. 56 (2 H, m), 7. 59-7. 63 (3 H, m), 8. 01 (1 H, d, J=2. 4 Hz), 11. 80 (2 H, b r s).

[2-アミノー4,5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア), 1980年,第16巻, p. 2185参照]

例236:化合物番号236の化合物の製造

(1) 2-アミノー4,5-ビス(フラン-2-イル)オキサゾール
 フロイン(0.50g,2.60mmol)のエタノール(15ml)溶液に、シアナミド(218.8mg,5.20mmol)、ナトリウムエトキシド(53

 $0.8\,\mathrm{mg}$, $7.80\,\mathrm{mmol}$) を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル $=1:1\rightarrow 1:2$)で精製して、標題化合物の黒褐色結晶($175.0\,\mathrm{mg}$, 31.1%)を得た。 $^1\mathrm{H-NMR}$ ($\mathrm{DMSO-d_6}$): δ 6.59 ($1\,\mathrm{H}$, $d\,\mathrm{d}$, J=3.3, $2.1\,\mathrm{Hz}$), 6.62 ($1\,\mathrm{H}$, $d\,\mathrm{d}$, J=3.3, $2.1\,\mathrm{Hz}$), 6.62 ($1\,\mathrm{H}$, $1\,\mathrm{d}$, $1\,\mathrm$

(2) 5-プロモ-N-[4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾール-2 -イル] -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号236)

z), 7. 05 (2 H, s), 7. 75-7. 76 (2 H, m).

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-4,5-ビス(フラン-2-イル)オキサゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例237:化合物番号237の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び2-アミノ-5-トリフル オロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例1と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率:51.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, brs).

(2) 2-ヒドロキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア プール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号 2 3 7)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル)ベンズアミドを用いて例 2 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例238:化合物番号238の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.2%

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例239:化合物番号239の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 02 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9.0, 4.8, 0.6Hz), 7.47 (1H, dd, J=8.7, 5.7Hz), 7.92 (1H, d, J=2.7Hz), 8.15 (1H, ddd, J=8.4, 2.4, 1.5Hz), 8.35 (1H, dd, J=7.8, 1.5Hz), 8.86 (1H, d, J=2.4Hz), 10.70 (1H, s).

例240:化合物番号240の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 62 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例241:化合物番号241の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2.2%、白色固体

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 3. 86 (3H, s), 6. 85 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 08 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例242:化合物番号242の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノキノリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7.8, 1.2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7.8, 1.5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3.0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例243:化合物番号243の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー6-ブロモピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H. s).

例244:化合物番号244の化合物の製造

(1) 2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g, 77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g, 93.0%)を得た。 ^1H-NMR ($DMSO-d_6$): δ 2.25(3H, s), 7.27(1H, d, J=8.7Hz), 7.72(1H, dd, J=8.7Hz), 7.72

(2) 2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

(1 H, d, J=2.7 Hz), 13.47 (1 H, s).

原料として、2-アセトキシ-5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジン

を用いて例204(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(3) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号244).

原料として、2-アセトキシー5-クロローN-(ピリダジンー2-イル)ベン ズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例245:化合物番号245の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 00 (1H, d, J=2.8Hz), 8. 86 (2H, s), 11. 09 (1H, s), 11. 79 (1H, s).

例246:化合物番号246の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾール5-カルボン酸(化合物番号217)、及びプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 0. 82 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 39-1. 51 (2H, m), 3. 13 (2H, q, J=6.6Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 68-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, t, J=5.7Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 14 (1H, brs).

例247:化合物番号247の化合物の製造

5-スルフォサリチル酸($218\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン($229\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、三塩化リン($88\,\mu$ L, $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$)、オルトーキシレン($5\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体($29\,\mathrm{mg}$, 9.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例248:化合物番号248の化合物の製造

5-クロロサリチル酸($87\,\mathrm{mg}$, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、2, 2-ビス(3-アミノ -4-メチルフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン($363\,\mathrm{mg}$, $1\,\mathrm{mmo}\,1$)、三塩化リン($44\,\mu$ L, $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$)、トルエン($4\,\mathrm{mL}$)の混合物を $4\,\mathrm{時間}$ 加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色($16\,\mathrm{mg}$, 4.9%)を得た。(後述する例251、化合物番号251の化合物を副生成物として得た。)

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d,

J=8.8Hz), 7.39 (2H, d, J=8.4Hz), 7.48 (2H, d d, J=8.8, 2.9Hz), 7.96 (2H, d, J=2.9Hz), 8.1 9 (2H, s), 10.44 (2H, s), 12.17 (2H, s).

例249:化合物番号249の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 12 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例250:化合物番号250の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 6. 81-6. 90 (2H, m), 7. 84 (1H, s,), 7. 93-7. 98 (1H, m,), 8. 45 (2H, s,), 10. 78 (1H, s), 11. 81 (1H, s,).

例251:化合物番号251の化合物の製造

前述した例248において、化合物番号248の化合物との混合物を分離して得た。

収率: 9. 4%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1 H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1 H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1

H, dd, J=8.8, 2.6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.6Hz), 7. 98 (1H, s).

例252:化合物番号252の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び4 ー [2 ー アミノー4 ー (トリフルオロメチル) フェノキシ] ベンゾニトリルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

¹H-NMR (CD₃OD): δ 6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, s).

例253:化合物番号253の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーアミノー4 ー (4 ーメトキシフェノキシ) ベンプトリフルオライドを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

 $^{1}H-NMR$ (CDC1₃): δ 3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例254:化合物番号254の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:47.8%

 $^{1}H-NMR$ (CD₃OD): δ 7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1

H, dt, J=1. 5, 7. 5Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 01-8: 08 (2H, m), 8. 79 (1H, s), 11. 09 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例255:化合物番号255の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 4-ジクロロフェニル)チアゾール 原料として、2', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-[4-(2, 4-ジクロロフェニル)チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号255)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

 $^{1}H-NMR$ (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例256:化合物番号256の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ピス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:99.2%

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6.9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7.8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.

5Hz), 7.69(1H, s), 8.13(3H, s), 11.88(1H, s). 例257:化合物番号257の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-3-イソプロピルベンズアミド (化合物番号 2 5 6; 1 0 0 mg, 0. 2 6 mm o 1) の四塩化炭素 (5 m L) 溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(1 4. 4 μ L, 0. 2 8 mm o 1) 及び鉄粉(1. 7 mg, 0. 0 3 mm o 1) を加え、室温で 2 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(1 1 0 mg, 9 1. 5 %)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3 9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例258:化合物番号258の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアミド(化合物番号58;150mg,0.41mmol)のメタノール/水(3:1)混合溶液(5mL)に、N-ブロモコハク酸イミド(88.2mg,0.50mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を10%チオ硫酸ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(167mg,91.5%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 2. 28 (3H, s), 7. 47 (1H, s), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 71 (1H, s), 8. 08 (1H, brs), 8. 13 (2H, s), 11. 71 (1H, s).

例259:化合物番号259の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-3-フェニルベンズアミド (化合物番号249) を用いて例258と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例260:化合物番号260の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール

原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシ-N-[4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾールー2-イル] ベンズアミド(化合物番号260)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 71 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 91 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 94 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=1. 5Hz), 12. 09 (2H, bs).

例261:化合物番号261の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4- [4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール 原料として、4'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

¹H-NMR (DMSO-d₈): δ 7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2ーヒドロキシーN-{4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾール-2-イル} ベンズアミド(化合物番号261)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例262:化合物番号262の化合物の製造

(1) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル

物の無色油状物(410mg, 41.2%)を得た。

¹H-NMR (CDCl₃): δ 3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸

2ーメトキシー4ーフェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N− [3, 5−ビス(トリフルオロメチル)フェニル]−2−メトキシー4−フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:97.5%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号262)

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-4-フ ェニルベンズアミド (100 m g, 0. 24 m m o l) のジクロロメタン (5 m

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例263:化合物番号263の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾール 原料として、2',5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例 231(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN-[4-(2,5-ジフルオロフェニル) チアゾール-2-イル]ベンズアミド(化合物番号263)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2, 5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:36.5%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H,

bs), 12. 12 (1H, bs).

例264:化合物番号264の化合物の製造

(1) 2ーアミノー4ー(4ーメトキシフェニル)チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例231

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシーN - [4 - (4 - メトキシフェニル) チア ゾールー 2 - イル] ベンズアミド (化合物番号 2 6 4)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例265:化合物番号265の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.1%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2) $5 - \rho = -2 - \nu = -2 - \nu$

フェニル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド(化合物番号265) 原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4ー[3ー(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例266:化合物番号266の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6'-ペンタフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 2 3 1 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率: 8 6 . 7%

 1 H-NMR(CDC1₃): δ 5. 19(2H, s), 6. 83(1H, s). (2)5-クロロー2ーヒドロキシーNー [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2ーイル] ベンズアミド(化合物番号266)原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

¹H-NMR (DMSO-d₆): δ 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例267:化合物番号267の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

¹H-NMR (CDC1₃): δ 2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例268:化合物番号268の化合物の製造

2-EFD+ VON-[2,5-EZ(FJ) フェニル] ベンズ アミド (化合物番号 254; $175\,\text{mg}$, $0.5\,\text{mmol}$) の四塩化炭素 ($5\,\text{m}$ L) 溶液に、鉄 ($3\,\text{mg}$, $0.05\,\text{mmol}$)、臭素 ($129\,\mu$ l, $2.5\,\text{mmol}$ l) を加え、 $50\,\text{CC}$ で12時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和重 曹水、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-Ne+サン:酢酸 エチル= 2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶($184.2\,\text{mg}$, $72.7\,$ %)を得た。

¹H-NMR (DMSO- d_6): δ 7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

試験例1:癌細胞増殖阻害試験(1)

癌細胞(Jurkat:ヒトT細胞性白血病、MIA PACA-2:ヒト膵癌、RD:ヒト横紋筋腫、HepG2:ヒト肝癌)を10%ウシ胎児血清含有 RPMI1640 培地もしくは10%FBS 入りの Dalbecco's Modified Eagle's Mediumを用いて被験物質非存在下または存在下で3日間培養し、MTS 法により生細胞数を定量し、細胞増殖量を比較し、

阻害率を測定した。以下に各癌細胞に対する50%増殖阻害濃度を示す。

	IC_{50} (μ M)				
化合物番号	Jurkat	MIA PaCa-2	RD	HepG2	
4	0.74	0.65	1. 03	0. 69	
6	0. 38	0.60	0. 74	0. 61	
11	1. 21	0.78	1. 96	1. 82	
19	2. 06	1.75	2. 84	2. 63	
23	1. 99	1. 53	2. 01	1. 96	
27	1. 20	1. 19	1. 26	1. 96	
29	1.64	1.55	2, 20	1.84	
51	1. 28	1.03	1.31	1. 88	
90	0. 48	0.51	0. 49	1.97	
93	1. 43	0.81	1. 87	1. 99	
140	2. 43	1. 42	3. 19	2. 57	
199	0.44	0. 46	0. 57	1. 26	
201	0.57	0. 49	0. 59	1. 37	
205	1. 89	1. 45	1.94	3. 50	
207	1.64	1. 26	1. 52	1. 76	

試験例2:癌細胞増殖阻害試験(2)

癌細胞 (B16 melanoma, HT-1080 fibrosarcoma, NB-1 neuroblastoma, HMC-1 -8 breast cancer) を 5%ウシ胎児血清を含むフェノールレッド非含有の Modified Eagle's Medium もしくは 5%ウシ胎児血清を含む RPMI1640 培地で被験化合物存在下 (0.1, 1.0, 5.0, $10\,\mu$ M) または非存在下で培養し、24 時間、48 時間、72 時間経過したところで MTT 法にて生細胞数の定量を行った。以下に上記方法における化合物番号 4 の結果を第1 図から第4 図に示す。

試験例3:B16 melanomaのB16マウスにおける転移抑制試験

B16 melanoma 細胞 (5 x 10 (5) cells/mouse) を同種のB6 マウスの尾静脈から静脈注射により接種し、接種日より被験物質を腹腔内投与にて一日一回 5 週間投与した。その後被験動物を屠殺、肺を摘出し、肺での melanoma のコロニーの数をコントロール (被験物質投与 0 mg/kg) と比較した。以下にその結果を示す。

化合物番号	投与量 (mg/kg)	5 週間後の生存率	コロニーの発生
		(%)	
_	0	50	_
4	30	100	++

±:コントロールと変わらず。 +:抑制 ++:顕著に抑制 +++:発生 せず

試験例4:連続投与による毒性試験

6週齢の雄SDラットに被験化合物(30mg/kg)を一日一回4週間腹腔内投与した。 投与終了後尿検査、血液学検査、血液化学検査を行ったところ、毒性を示す所見 は認められなかった。この結果は、本発明の医薬が抗癌作用を発揮する有効投与 量において、既存の抗癌剤に見られるような肝障害、腎障害、及び骨髄抑制等の 副作用につながる毒性作用を有しないことを示している。

試験例5:腫瘍に対する抗癌効果

ヌードマウスに生着し十分増殖したヒト乳癌細胞を分離し、5 mm角に細切した。この細胞を4週齢のメスヌードマウス背部にエーテル麻酔下で移植した。腫瘍移植2週間後から被験薬物を一日一回腹腔内投与した。被験薬物投与開始前を0日(day0)とし、7日、14日、21日、28日経過後の腫瘍の容量(Tumor Volume;単位:mm³)をそれぞれ測定した。被験薬物として化合物番号4の化合物を5mg/kg及び10mg/kg投与した場合と、コントロール(被験薬物投与量:0mg/kg)の場合の結果を第5図に示す。尚、第5図において、「対照」は被験薬物0mg/kgの結果を、「化合物4」は化合物番号4の化合物の結果を表す。

試験例6:癌細胞増殖阻害試験(3)

癌細胞(HepG2:ヒト肝癌、A549:ヒト肺ガン、MIA PACA-2:ヒト膵癌)について、試験例1と同様の操作を行った。以下に各癌細胞に対する 50%増殖阻害濃度を示す。

	IC_{50} (μ M)			
化合物番号	HepG2	A549	MIA PaCa-2	
4	0. 72	4. 03	0. 82	
75	0. 79	2. 06	0. 95	
189	1. 30	6. 47	2. 15	
192	11. 02	23. 91	9. 42	
199	0. 59	5. 15	0. 56	
205	4. 23	>10	>10	
213	3. 41	7. 43	4. 69	
215	4. 98	8. 31	2. 76	

産業上の利用可能性

本発明の医薬は優れた抗癌性を有しており、かつ副作用及び毒性が軽減されているので、癌の予防及び/又は治療剤として有用である。

請求の範囲

1. 下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 – O – A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬。

- 2. Aが水素原子である請求の範囲第1項に記載の医薬。

-O-A (式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E (式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項又は第2項に記載の医薬。

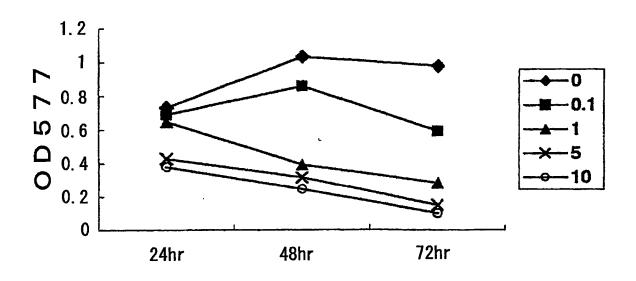
- 4. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第3項に記載の医薬。
- 5. 環 Z が、式 O A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である請求の範囲第4項に記載の医薬。
- 6. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である)及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第4項に記載の医薬。
- 7. Eが、2,5-ジ置換又は3,5-ジ置換基フェニル基である請求の範囲 第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。
- 8. Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. Eが、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲 第8項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式ヘテロアリ

ール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の一CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。

11. Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、無置換のチアゾール-2-イル基である場合を除く)である請求の範囲第10項に記載の医薬。

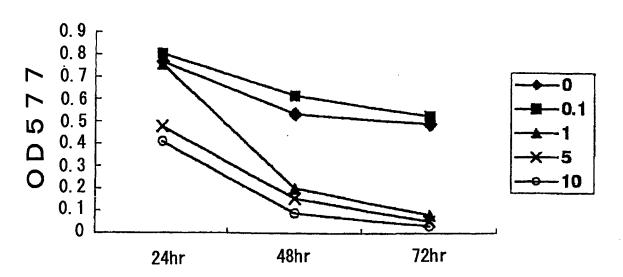
第1図

B16 メラノーマ



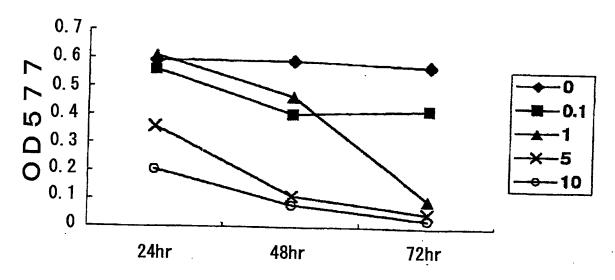
第2図

HT-1080 線維肉腫



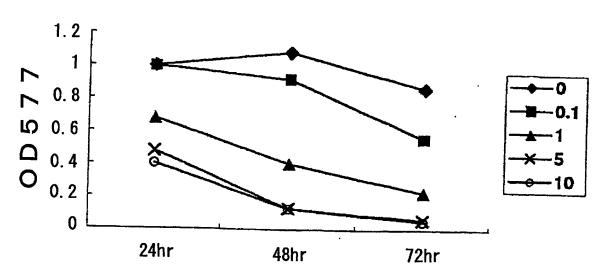
第3図

NB-1 神経芽細胞腫

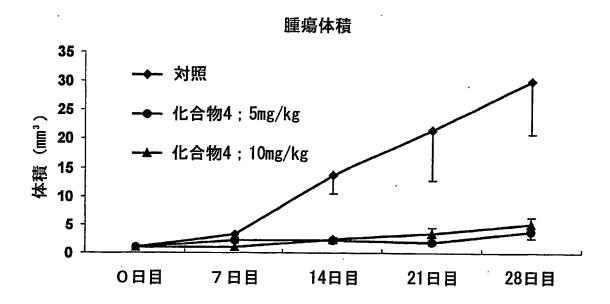


第4図

HMC-1-8 乳癌



第5図



International application No.
PCT/JP03/07121

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ A61K31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47,						
21/50	22, 31/426, 31/437, 31/4402, 31 05, 31/498, 31/5375, 31/609, 31 International Patent Classification (IPC) or to both nation	\010' \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	, 35/04			
	SEARCHED					
Minimum do	commentation searched (classification system followed by	y classification symbols)	21 //21			
31/42 31/50	Int.Cl ⁷ A61K31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/505, 31/498, 31/5375, 31/609, 31/616, A61P35/00, 35/02, 35/04					
	on searched other than minimum documentation to the o					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	ropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
х	WO 99/65449 A2 (SMITHKLINE BE 23 December, 1999 (23.12.99), Full text & JP 2002-518307 A	EECHAM CORP.),	1-5,7			
х	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARM) 04 November, 1999 (04.11.99), Full text & EP 1076641 A1	ACEUTICALS INC.),	1-4,6-9			
х	WO 01/98290 A2 (PHARMACIA & 0 27 December, 2001 (27.12.01), Full text & EP 1294707 A2 & US		1-6,10,11			
Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	·			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date art which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published after the international filing date but later than the priority date and not in conflict with the application but cit understand the principle or theory underlying the invention ca considered novel or cannot be considered to involve an invention ca considered novel or cannot be considered to involve an invention ca considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention ca considered novel o			the application but cited to derlying the invention cannot be leted to involve an inventive ne e claimed invention cannot be e claimed invention cannot be ep when the document is ch documents, such on skilled in the art t family			
13 1	actual completion of the international search August, 2003 (13.08.03)	Date of mailing of the international sea 26 August, 2003 (2	6.08.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

International application No.
PCT/JP03/07121

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	WO 02/076918 A1 (Suntory Ltd.), 03 October, 2002 (03.10.02), Full text & EP 1314712 A1	
P,X	WO 02/49632 Al (Institute of Medicinal Molecular Design Inc.), 27 June, 2002 (27.06.02), Full text & AU 2002/22683 B	1-11

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

International application No.

PCT/JP03/07121

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
 Claims Nos.: 1-11 because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: (See extra sheet)
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
·
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Domawk on Protect The additional search fees were accompanied by the applicant's protect
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.

International application No. PCT/JP03/07121

Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredient in the medicinal compositions of claims 1-11 involves an extremely wide range of various compounds. It is hence difficult to make a complete search for all of them. On the other hand, the active ingredients which are supported by the description in the meaning of Article 6 of the PCT and are disclosed in the description in the meaning of Article 5 of the PCT are limited to an extremely small part of the active ingredients for medicinal compositions of claims 1-11.

Consequently, claims 1-11 and the description do not comply with the given requirements to such a degree that a meaningful international search can be made.

In this international search report, a search with respect to claims 1-11 was hence made for compounds specified in the description through prior art documents within the range of a reasonable burden.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl' A 6 1 K 3 1/1 6 7, 3 1/1 8, 3 1/3 8 1, 3 1/4 0, 3 1/4 0 4, 3 1/4 1 6 4, 3 1/4 2 1, 3 1/4 2 2, 3 1/4 2 6, 3 1/4 3 7, 3 1/4 4 0 2, 3 1/4 4 5, 3 1/4 5 1, 3 1/4 5 5, 3 1/4 7, 3 1/5 0 5, 3 1/4 9 8, 3 1/5 3 7 5, 3 1/6 0 9, 3 1/6 1 6, A 6 1 P 3 5/0 0, 3 5/0 2, 3 5/0 4

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' A61K31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 3 1/505, 31/498, 31/5375, 31/609, 31/616, A61P35/00, 35/02, 35/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)

C. 関連する	5と認められる文献	
引用文献の	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	引用人脈名 及び一部の園別が倒座するとさば、この思定する園川のなが	history definition in
x	WO 99/65449 A 2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION)	1-5, 7
	1999. 12. 23、全文 &	
		1
X	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS	1-4, 6-9
	INCORPORATED)1999.11.04、全文	
	& EP 1076641 A1	

区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際出願番号 PCT/JP03/07121

C(続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	WO 01/98290 A2 (PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.) 2001.12.27、全文 & EP 1294707 A2 & US 6414013 A	1-6, 10, 11	
P, X	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03、全文 & EP 1314712 A1	1-4, 7-9	
P, X	WO 0 2/4 9 6 3 2 A 1 (株式会社医薬分子設計研究所) 2002.06.27、全文 & AU 2002/22683 B	1-11	

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)	
法第8条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について成しなかった。	作
1. 間 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、	,
2. X 請求の範囲	۸,
別紙参照	
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定 従って記載されていない。	٤
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)	_
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
•	
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請の範囲について作成した。	求
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、加調査手数料の納付を求めなかった。	追
3. □ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の対けのあった次の請求の範囲のみについて作成した。	牞
4. 出願人が必要な追加關查手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記述されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	或
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	
追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。	

第1欄の2.について

請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲且つ多彩な化合物を包含し、その全てについて完全な調査を行うことは困難である。一方、PCT条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、PCT条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-11及び明細書は、有意義な国際調査を行うことができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-11の発明について、明細書に具体的に 記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。